METHOD FOR RECYCLING TREATMENT OF LIQUID CRYSTAL PANEL AND SYSTEM FOR RECYCLING TREATMENT

Patent number:

JP2001235718

Publication date:

2001-08-31

Inventor:

KAMIWANO MITSUO; NISHI KAZUHIKO

Applicant:

KAMIWANO MITSUO

Classification:

- international:

G02F1/13; B09B3/00; C08J11/14; G02F1/1333;

G09F9/00

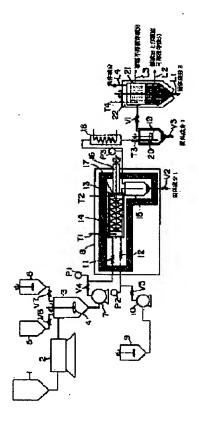
- european:

Application number: JP20000046156 20000223 Priority number(s): JP20000046156 20000223

Report a data error here

Abstract of JP2001235718

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of recycling a liquid crystal panel and a system for the recycling process by which a liquid crystal panel can be efficiently processed, the effective components in the liquid crystal panel can be recovered at high yield, and discharge of harmful substances accompanied by the process can be decreased. SOLUTION: The liquid crystal panel to be processed is sent to or put into a supercritical reaction chamber 13 in a supercritical reactor 8 without separating plastics or metals. The liquid crystal panel is decomposed and dissolved by a supercritical fluid in the supercritical reaction chamber 13. The decomposed and dissolved product in the supercritical fluid is sent to a solid trapping chamber 15 where a solid component 1 in the liquid crystal panel is recovered. Further the temperature of the product is decreased by a cooling device 18 and the product is sent to a solid trapping tank 19 where a crystallized solid component 2 in the liquid crystal panel is recovered. Then the pressure of the product is reduced to the atmospheric pressure through a high-pressure controlling valve V1 and the product is sent to a separation tank 21, where a solid component 3 in the liquid crystal panel is crystallized while the liquid crystal and the synthetic resin material in the liquid crystal panel are separated into phases of a solvent, solvent-soluble liquid component, solventinsoluble liquid component and gas component and each component is recovered as a material for recycling.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-235718 (P2001-235718A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

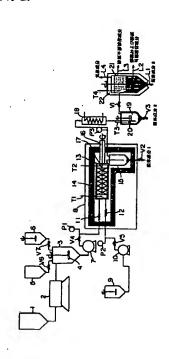
					(45) 259	# LJ	一次19十0万	131 [] (2001.8.31)
	識別記号		FΙ			-		テーマコード(参考)
1/13	101		G 0 2	F	1/13		101	2H088
3/00	ZAB		C 0 8	J	11/14			2H090
			G 0 2	F	1/1333		500	4 D 0 0 4
11/14			G 0 9	F	9/00		351	4 F 3 O 1
1/1333	500		B 0 9	В	3/00		ZAB	5 G 4 3 5
		審査請求	未請求	水艏	マダス で 数13	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く
}	特願2000-46156(P2000	-46156)	(71)出	関ノ			•	
	平成12年2月23日(2000.	神奈川県横浜市旭区笹野台三丁目52番1-						
			(72)発	明律	-	満越	ŧ	
						具横距	市旭区笹野台	3丁目52番1-
					17号			
			(72)発	明和	1 仁志	和彦		
					神奈川	具横近	市神奈川区》	冈沢町318番地
					プチメ	ゾ ンラ	ンセル503号	室
			(74) ft	理人	1000815	547		
•					弁理士	亀川	義示	
								最終頁に続く
	3/00 11/14 1/1333	1/13 1 0 1 3/00 ZAB 11/14 1/1333 5 0 0 特願2000-46156(P2000	1/13 1 0 1 3/00 ZAB 11/14 1/1333 5 0 0	1/13 1 0 1 G 0 2 3/00 Z A B C 0 8 G 0 2 11/14 G 0 9 B 0 9 審查請求 未請求 特願2000-46156(P2000-46156) (71)世 平成12年 2 月23日(2000. 2. 23) (72)発	1/13 1 0 1 G 0 2 F C 0 8 J G 0 2 F G 0 2 F G 0 2 F G 0 9 F B 0 9 B 審查請求 未請求 請求 請求 「	議別記号 F I 1/13 1 0 1 G 0 2 F 1/13 3/00 Z A B C 0 8 J 11/14 G 0 2 F 1/1333 11/14 G 0 9 F 9/00 1/1333 5 0 0 B 0 9 B 3/00 審査請求 未請求 請求項の数13 特願2000-46156(P2000-46156) (71)出願人 5920576 上和野 平成12年2月23日(2000.2.23) 神奈川 17号 (72)発明者 上和野 神奈川 17号 (72)発明者 仁志 3 神奈川 ブチメン (74)代理人 1000815	議別記号 FI	議別記号 FI 1/13 1 0 1 G 0 2 F 1/13 1 0 1 3/00 Z A B C 0 8 J 11/14 G 0 2 F 1/1333 5 0 0 5 0 0 3 5 1 1/14333 5 0 0 B 0 9 F 9/00 3 5 1 1/1333 5 0 0 B 0 9 B 3/00 Z A B を査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 14 頁) 予解2000 - 46156(P2000 - 46156) (71) 出願人 592057086 上和野 済雄 神奈川県横浜市旭区笹野 17号 (72) 発明者 上和野 済雄 神奈川県横浜市旭区笹野 17号 (72) 発明者 仁志 和彦 神奈川県横浜市旭区笹野 17号 (72) 発明者 仁志 和彦 神奈川県横浜市地区笹野 17号 (72) 発明者 仁志 和彦 神奈川県横浜市地区笹野 17号 (72) 発明者 仁志 和彦 神奈川県横浜市地区笹野 17号 (72) 発明者 仁志 和彦 神奈川県横浜市地区笠野 17号 (72) 発明者 七志 和彦 神奈川県横浜市地奈川区 17号 (72) 発明者 七志 和彦 神奈川県横浜市地京川区 17号 (72) 発明者 七志 和彦 神奈川県横浜市地京川区 17号 (72) 発明者 七志 和彦 神奈川県横浜市地奈川区 17号 (72) 発明者 七志 和彦 神奈川県横浜市神奈川区 17号 (72) 発明者 七志 和彦 神奈川県 18号 (72) 発明者 七志 和彦 (72) 発明者 七志 和彦 神奈川県 18号 (72) 発明者 七志 和彦 (72) 発明者 (72) 発明者 七志 和彦 (72) 発明者 (72) 和 (72)

(54) 【発明の名称】 液晶パネルのリサイクル処理方法およびリサイクル処理システム

(57)【要約】

【課題】 液晶パネルの処理を効率よく行い、液晶パネル内の有用成分を高収率で回収でき、処理に伴う有害物質の排出を低減するリサイクル処理方法およびリサイクル処理システムを提供する。

【解決手段】 処理すべき液晶パネルをブラスチックや金属に分別することなく超臨界反応器(8) 内の超臨界反応室(13)内において超臨界流体により上記液晶パネルを分解、溶解する。超臨界流体に分解、溶解した生成物は、固体捕集室(15)に送られ液晶パネル中の固体成分 1 が回収される。さらに冷却器(18)により上記生成物の温度を下げて固体捕集槽(19)に送り、析出した液晶パネル中の固体成分 2 を回収する。その後、高圧調圧弁(v1)を通して生成物の圧力を大気圧まで減圧し分離槽(21)に送り、液晶パネル中の固体成分 3 として折出し、かつ液晶パネル中の液晶及び合成樹脂材料を溶媒および溶媒可溶液体成分、溶媒不溶液体成分、気体成分として相分離し、それぞれリサイクルに供することのできるものとして回収する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶バネルのリサイクル処理方法であっ て、超臨界場を作成できる超臨界反応器内に処理すべき 液晶パネルと超臨界溶媒を供給し,該超臨界反応器内を 加熱加圧して上記超臨界溶媒を超臨界流体とし、該超臨 界流体により上記液晶パネルを分解、溶解し、その生成 物を冷却,減圧することにより液晶パネル中の金属成分 等を析出し,かつ該液晶パネル中の液晶及び合成樹脂材 料を低分子化合物等として分離し、リサイクルが可能な 物質を得ることを特徴とする液晶パネルのリサイクル処 10 理方法。

【請求項2】 上記液晶パネルは粉砕され、超臨界溶媒 に混合、分散され、臨界圧力に加圧されて上記超臨界反 応器内に供給される請求項1に記載の液晶パネルのリサ イクル処理方法。

【請求項3】 上記液晶パネルは、超臨界反応器内に直 接供給され、上記超臨界溶媒は臨界圧力に加圧されて上 記超臨界反応器に供給される請求項1 に記載の液晶パネ ルのリサイクル処理方法。

【請求項4】 上記処理すべき液晶パネルは、回路基盤 20 を含み、若しくは液晶パネルから分離した液晶であり、 上記超臨界溶媒は臨界圧力に加圧されて上記超臨界反応 器に供給される請求項1に記載の液晶パネルのリサイク ル処理方法。

【請求項5】 超臨界溶媒は水である請求項1ないし請 求項4のいずれかに記載の液晶パネルのリサイクル処理

【請求項6】 上記液晶パネルから回収される物質は、 インジウムである請求項1に記載の液晶パネルのリサイ クル処理方法。

【請求項7】 上記超臨界流体に分解、溶解しない成分 を超臨界反応器内で回収し、上記生成物を臨界温度以下 に冷却して金属成分等を回収し、その後大気圧に減圧し て気体成分.溶媒不溶液体成分.溶媒および溶媒可溶液 体成分, 固体成分を分離回収するようにした請求項1な いし6のいずれかに記載の液晶パネルのリサイクル処理 方法。

【請求項8】 液晶パネルのリサイクル処理システムで あって、超臨界場を作成できる超臨界反応器内に設けら 反応室と、該超臨界溶媒を超臨界流体にするよう該超臨 界溶媒を臨界圧力に加圧する高圧ポンプ及び臨界温度に 加温するヒータと、上記超臨界反応室で超臨界流体によ り液晶パネルは分解、溶解され、その生成物を冷却する 冷却器と、臨界温度以下で析出した液晶パネル中の金属 成分等を回収する固体捕集槽と、臨界圧力以下に生成物 を滅圧して液晶パネル中の液晶及び合成樹脂材料を低分 子化合物等として回収する分離槽を具備することを特徴 とする液晶パネルのリサイクル処理システム。

臨界溶媒を粉砕された液晶パネルに混合,分散してスラ リーとするスラリー貯槽と、このスラリーを臨界圧力に 加圧して上記超臨界反応器に供給する高圧スラリーボン フを有する請求項8に記載の液晶パネルのリサイクル処 理システム。

【請求項10】 上記超臨界反応器と超臨界反応室は上 記液晶パネルを直接供給できるよう開閉可能に形成さ れ. 超臨界溶媒を臨界圧力に加圧して上記超臨界反応器 に供給する高圧流体ポンプを有する請求項8に記載の液 晶パネルのリサイクル処理システム。

【請求項11】 超臨界溶媒を臨界圧力に加圧して上記 超臨界反応器に供給する高圧流体ポンプをさらに有する 請求項9に記載の液晶パネルのリサイクル処理システ

【請求項12】上記超臨界反応器内には、上記超臨界流 体に分解、溶解しない金属成分、無機物質等を回収する 固体捕集室が設けられている請求項8ないし11のいず れかに記載の液晶パネルのリサイクル処理システム。

【請求項13】上記超臨界反応器内には生成物を撹拌掻 出するための撹拌掻出翼が設けられている請求項8に記 載の液晶パネルのリサイクル処理システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶パネルを有害物 質の排出を低減した状態で処理し、液晶パネル内の有用 金属、ガラスを回収するととも、液晶および樹脂を無害 な低分子化合物に分解し、回収するリサイクル処理方法 およびリサイクル処理システムに関するものである。

【0002】液晶ディスプレーは現在、ノート型パソコ 30 ン、ビデオカメラ、携帯電話、電卓、時計などの表示デ バイスとして汎用されている。さらに近年では屋内外用 大型液晶ディスプレーや液晶テレビ等の開発が進み、そ の用途、生産量は極めて大きくなっている。これらの液 晶ディスプレーは、液晶ディスプレー自体の故障の他、 液晶ディスプレーが接続されている機器の故障や寿命あ るいは型遅れによっても廃棄され、年間膨大な量が廃棄 されている現状にある。

【0003】図4には、液晶ディスプレーの構成の一例 としてパソコン用TFT (Thin Film Transistor) 方式 れ処理すべき液晶パネルと超臨界溶媒を収納する超臨界 40 カラー液晶ディスプレーの概略が示されている。図中の プラスチックシャーシ(31), ランプ(32), ランプ反射板 (33), ランプカバー(34), 拡散シート(36),(39), ブリ ズムシート(37),(38), 導光板(40), 反射シート(41)は 液晶ディスプレーを解体、分別することで部品として再 使用、あるいは資源として再利用することが可能である が、液晶ディスプレーの本体を成す液晶パネル(35)やそ の内部に封入されている液晶, 回路基盤(42)等の処理法 は確立されていない状況にある。

【0004】図5には現在汎用されているTFT方式の 【請求項9】 上記液晶パネルを粉砕する粉砕機と、超 50 カラー液晶パネルの一例の断面概略図が示されている。

液晶パネル(35)は、カラーフィルタ基盤板ガラス(43)、 TFT基盤板ガラス(44)をエポキシ系のシール樹脂(45) で接着し、その間隙に液晶(46)およびアクリル系樹脂製 のスペーサー(47)を封入して構成されている。カラーフ ィルタ基盤板ガラス(43)の片側面にはアクリル系樹脂製 の傷光板(48)が接着されており、液晶と接する面には 赤、青、緑、黒の色材より構成されるカラーフィルタ(4 9)、液晶を配向させる配向膜を含む透明電極(50)が設置 されている。また、TFT基盤板ガラス(44)の片側面に も同様にアクリル系樹脂製の傷光板(51)が接着されてお り、液晶に接する面には配向膜及びTFT(52)を含む透 明電極(53)が設置されている。

【0005】上記透明電極(ITO)(50), (53)は, 一 般にアクリル系の導電性樹脂中にTFT(52)を構成する よう作製されており、内部にはインジウムやモリブデ ン、タンタル等のレアメタル、貴金属等の高付加価値有 用金属やチタン、アルミニウム、スズ、タングステン、 マンガン、ゲルマニウム等の金属、さらにはそのまま廃 棄された場合に環境に対して有害となるクロム、ヒ素、 鉛、カドミウム、ガリウム等の金属が存在している。ま 20 た、上記液晶としては、大別してネマティック液晶、ス メクティック液晶、強誘電性液晶が用いられるが、それ らの物質は全て直鎖アルキル基やシアノ基で修飾された ベンゼン環およびシクロヘキサン環が-COO-,-C H=CH-.-CH₂CH₂-の結合で結ばれた直鎖状 の基本構造を有しており一部の液晶については毒性を有 することが知られている。また、一般に液晶ディスプレ ーは複数の液晶物質を混合して用いている。

【0006】液晶パネルのリサイクル処理においては、透明電極、TFTに含まれるレアメタル、貴金属、特に 30インジウム等の高付加価値有用金属成分を再利用できる状態で回収すること。液晶を廃棄、あるいは再利用できる無害な低分子化合物に分解すること。偏光板、シール樹脂、スペーサー、透明電極等の樹脂成分を廃棄、あるいは再利用できる無害な低分子化合物に分解すること。カラーフィルタ基盤板ガラス、TFT基盤板ガラス等のガラスを再利用できる板ガラスの状態あるいはガラスカレットの状態で回収することが要求されるが、下記する従来の液晶パネルの処理法ではこれらの事項が十分満たされているとはいえない。 40

【0007】液晶パネルは、これまで埋め立て、あるいは焼却により処理されてきた。液晶パネルを埋め立てにより処理する方法では、液晶パネル内に存在する有用成分、すなわちレアメタル、貴金属や樹脂成分を回収することなく廃棄するため、資源再利用、有効利用の観点から問題となる。埋め立てられた液晶パネルから流出する液晶や重金属化合物による土壌汚染も大きな問題である。液晶パネルを耐腐食性の容器に入れ、鉱山の廃坑に埋め立てる方法も採られているが、液晶パネルの根本的な処理とはいえない。

【0008】液晶パネルを焼却し、処理する方法では、液晶ディスプレー内に存在する有用成分を十分回収することなく燃焼するため、資源再利用、有効利用の観点から問題となる他、燃焼時にダイオキシンを含む有害物質を発生することも問題である。

【0009】液晶パネルを1000℃以上の高温条件の 炉内で製鋼煙灰,石炭等と混合して燃焼することで, ダイオキシン等の有害物質の生成を抑え,酸化亜鉛,金属 溶融塊,スラグを回収する方法も提案されているが,処理装置が極めて大掛かりとなることや石炭を燃焼燃料に 用いるため省エネルギーの観点や,空気中の二酸化炭素 濃度を増大させる点が問題となる。

【0010】液晶パネルを粉砕して粘土と特殊な配合で混合し、900℃程度の温度で焼成することによりタイルや建設骨材を製造する方法もあるが、同法では液晶パネルを粉砕する前に、予め液晶パネルのカラーフィルタ基盤板ガラスとTFT基盤板ガラスを剥離し分離させ、さらに各々の基盤板ガラス上の偏光板を剥離することが必要であり、そのための特殊な装置が要求され、液晶パネルを大量に処理する方法としては問題がある。また、剥離した偏光板や液晶の処理は考慮されていない点も問題である。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の解決課題は液晶パネルを有害物質の排出を低減した状態で処理し、液晶パネル内の有用金属、ガラスを回収するとともに、液晶および樹脂を無害な低分子化合物に分解し、回収できるようにした液晶パネルのリサイクル処理方法およびリサイクル処理システムを提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、金属や 金属酸化物に対する溶解度が大きく、液晶や樹脂等の有 機物の分解反応に対して極めて反応性に富み、有機物に 対する溶解度も大きく、かつ圧力や温度を変化させると とにより、その反応性や溶解度を連続的に速やかに変え ることができる超臨界流体の性質を利用して液晶パネル を処理する方法及びシステムが提供される。すなわち、 超臨界状態を作成できる超臨界反応器において液晶パネ ル内の有用金属成分等を溶解、回収し、また液晶パネル 内の液晶を無害な低分子化合物に分解し、さらには液晶 パネル内の樹脂成分を各々の樹脂を構成する低分子有機 化合物等に分解、回収することを特徴とする超臨界流体 を用いた液晶パネルのリサイクル処理方法およびリサイ クル処理システムが提供され、上記課題が解決される。 【0013】なお、本発明において、超臨界溶媒とは超 臨界状態を作るための溶媒を意味し、また、超臨界状 態、超臨界流体とは図6に示すように温度-圧力相図上 で臨界温度、臨界圧力を越えたいわゆる超臨界状態、超 臨界流体の他、そのような臨界温度、臨界圧力をわずか 50 に下回るような状態であっても反応性および物質に対す

る溶解度のうえで超臨界状態、超臨界流体と同様の能力 を有する亜臨界状態、亜臨界流体を含むものとする。

【0014】超臨界流体の性質について水を例に説明す る。一般に物質の溶媒への溶解速度や溶解度は温度に対 して増加する。そのため室温の溶媒に比較して、高温の 状態にある超臨界状態においては、物質の溶媒への溶解 速度や溶解度は常温の溶媒に比較して大きくなる。図7 は、圧力と水の誘電率の関係をいくつかの温度について 示している。ととで誘電率とは、物質のもつ極性を示す 指標であり、圧力を大きくし超臨界状態とすることで水 10 の極性が大きくなることが判る。このように誘電率が大 きく、すなわち極性が大きい超臨界流体中では、金属や 金属酸化物と有機化合物の両者について物質の溶解速度 や溶解度が大きくなる。

【0015】図8は、圧力と水のイオン積の関係をいく つかの温度について示している。ここで水のイオン積と は、水中の水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度の積で あり、圧力を大きくし超臨界状態とすることで、水のイ オン積は大きくなる。このようにイオン積が大きい超臨 界流体中では、水素イオンが酸として働き、水酸化物イ オンがアルカリとして働くため金属や金属酸化物の溶解 速度、溶解度が大きくなる。

【0016】また、一般に各種の反応速度は温度に対し て指数的に増加する。そのため室温の溶媒に比較して高 温の状態にある超臨界状態においては、各種の反応が常 温の場合に比較して髙速で起こる。さらに図りに示した ように圧力を大きくし超臨界状態とすることで水の極性 が大きくなり、このような超臨界流体中では樹脂や有機 物の加水分解反応等、イオン的反応の反応速度が大きく なる。また図8のように圧力を大きくし超臨界状態とす ることで、水のイオン積は大きくなり、このような超臨 界流体中においては、イオン的反応の反応速度が大きく なる他、水素イオンが酸として働き、水酸化物イオンが アルカリとして働くため酸触媒反応とアルカリ触媒反応 の両者の反応速度が大きくなる。

【0017】上記したような特徴を有する超臨界流体中 に液晶パネルが存在した場合には、透明電極やTFTに 含まれるインジウム等の高付加価値有用金属を含む金属 成分の大半は超臨界流体に溶解することになる。また液 晶パネル内の液晶は、その分子内の-COO-、-CH 40 = C H - , - C H 2 C H 2 - 等の結合やベンゼン環, シ クロヘキサン環を修飾する直鎖アルキル基やシアノ基が 加水分解、および熱分解等の反応により開裂し、ベンゼ ン環あるいはシクロヘキサン環を骨格とする低分子有機 化合物に、さらにはベンゼン環あるいはシクロヘキサン 環自体も迅速に分解され、超臨界流体に溶解される。液 晶パネル内の偏光板、樹脂シール、スペーサーおよび透 明電極等のアクリル系およびエポキシ系樹脂は、超臨界 流体中で全て樹脂を構成する低分子化合物に迅速に分解

タ基盤板ガラス,TFT基盤板ガラス,カラーフィルタ に含まれる色材等の無機物など超臨界流体による分解 溶解が困難成分は金属成分、樹脂成分と分離し固体とし て超臨界流体中に残ることになる。さらに溶解した超臨 界流体に溶解した低分子有機化合物や金属は温度を下げ るあるいは圧力を小さくすることで速やかに超臨界流体 から分離あるいは折出させることができる。

[0018]

【発明の実施の形態】図1は,本発明の液晶パネルのリ サイクル処理システムの一実施例を示す説明図である。 同図において、処理すべき液晶パネルを収納する被処理 物貯槽(1) は、液晶パネルを粉砕する粉砕機(2) に連結 されている。該粉砕機(2) は粉砕された液晶パネルと超 臨界溶媒および処理に必要となる触媒、酸化剤等の薬剤 を混合しスラリーとして収納するためのスラリー貯槽 (3) に連結されている。なお該粉砕機(2) としては破断 機に相当する粗粉砕機や予め液晶パネルを液体窒素等で 冷却・凍結させて粉砕を髙効率で行う粉砕機等,既存の 装置を用いることができる。

【0019】上記スラリー貯槽(3) には、超臨界溶媒を 収納する超臨界溶媒貯槽(5) がバルブ(v6)を介して連結 され、処理に必要となる触媒、酸化剤等の薬剤を収納す る触媒、薬剤等貯槽(6) がバルブ(٧7)を介して連結され ている。また、該スラリー貯槽(3) には、処理すべき液 晶パネルと超臨界溶媒、処理に必要となる触媒、酸化剤 等の薬剤を混合、分散しスラリーに調製するためのスラ リー貯槽撹拌翼(4) が設置されている。上記スラリー貯 槽(3) は、超臨界状態を作成し超臨界流体による処理を 行う超臨界反応器(8) に連絡する高圧スラリーポンプ (7) に連結されている。

【0020】上記超臨界反応器(8)には、超臨界溶媒や 処理に必要となる触媒、酸化剤等の薬剤を収納する溶 媒、触媒、薬剤等貯槽(9) に連絡する高圧ポンプ(10)が 髙圧バルブ(v5)を介して連結されている。また、該超臨 界反応器(8) の吐出口には、生成物および超臨界流体の 温度を下げるための冷却器(18)を介して固体捕集槽(19) が連結されている。なお該超臨界反応器(8)の入口部, 出口部には該超臨界反応器(8) 内の圧力を観測するため の圧力計(P1), (P2), (P3)が設置されている。

【0021】上記超臨界反応器(8) としては、図1に示 した構成の他, 後記するように図2(a), (b) および図 3(a), (b), (c) に示す構成を用いることができる。 図1に示した超臨界反応器(8)には、該超臨界反応器 (8) 内を臨界温度以上に加熱するための加熱ヒータ(14) が設置されている。また、該超臨界反応器(8) 内には超 臨界流体による処理を行う超臨界反応室(13)、該超臨界 反応室(13)と上記髙圧スラリーポンプ(7) を髙圧バルブ (v4)を介して連絡し、液晶パネルを含むスラリーを臨界 温度以上に加熱するスラリー予備加熱器(11), 該超臨界 し、超臨界流体中に溶解することとなる。カラーフィル 50 反応室(13)と上記高圧ポンプ(10)を連絡し溶媒や液晶パ

ネルの処理に必要となる触媒、酸化剤等の薬剤を臨界温 度以上に加熱する溶媒、触媒、薬剤等予備加熱器(12)。 処理により生成する生成物中の固体成分 1 を捕集する固 体捕集室(15)が設置されている。

【0022】上記超臨界反応室(13)には,髙温高圧撹拌 軸シール(16)を介して駆動される超臨界反応室撹拌掻出 翼(17)等の生成物を的確に掻き出す機構を設置すること もできる。また該超臨界反応室(13)の入口部、出口部に は該超臨界反応室(13)内の温度を観測する温度計(T1)。 (T2)が設置されている。なお上記髙温髙圧用撹拌軸シー 10 ル(16)としては、メカニカルシールの他、交流外部磁界 を用いたもの、あるいは永久磁石によってモータの駆動 力を撹拌翼に伝達するもの等、ノンシール型のものを用 いてもよい。

【0023】また、上記固体捕集室(15)は、上記超臨界 反応器(8) の外に設置した上記冷却器(18)に連結してお り, 該固体捕集室(15)の排出口には固体回収用高温高圧 バルブ(v2)が設置されている。該固体捕集室(15)として は図1に示した実施例では粒子沈降槽形式のものを用い ているが遠心力場を利用し、固体のみを上記固体捕集室 20 (15)の底部に捕集するサイクロン形式のもの等を使用す ることもできる。

【0024】図2(a) に示す超臨界反応器(8) は、図1 に示した超臨界反応器(8) を縦長の槽型あるいは塔型の 形態に構成し、設置面積を小さくしたものである。該超 臨界反応器(8) には、スラリー予備加熱器(11)、溶媒、 触媒, 薬剤等予備加熱器(12), 超臨界反応室(13), 加熱 ヒータ(14)および固体捕集室(15)等が具備されており、 上記スラリーは超臨界臨界反応器(8) の上方より該超臨 界反応器(8) に入り、下方より冷却器(18)に連絡する固 30 体捕集室(15)に送液されるように構成されている。な お、上記超臨界反応器(8) は必ずしも垂直に構成、設置 される必要はなく、任意の角度で設置してもよい。 【0025】また、図2(b) に示す超臨界反応器(8) は、超臨界反応室(13)の底部に仕切メッシュ(23)を設け て内部に固体捕集室(15)を区画形成し、一体型の構造と したものである。該超臨界反応器(8) にはスラリー予備 加熱器(11), 溶媒, 触媒, 薬剤等予備加熱器(12), 超臨 界反応室(13)および加熱ヒータ(14)等が具備されてお り, 上記スラリーは超臨界反応室(13)と固体捕集室(15) 40 を区切る上記仕切メッシュ(23)の上方より該超臨界反応

く、任意の角度で設置してもよい。 【0026】さらにまた、超臨界反応器(8) としては図 3(a), (b), (c) に示すように、図 1 および図 2(a) , (b) に示した上記超臨界反応器(8) の加熱ヒータ(1 4)の一部および超臨界反応室(13)の一部に、処理すべき

室(13)に入り、超臨界反応室(13)の上方から冷却器(18)

に送液されるように構成されている。なお、上記超臨界

反応器(8) は必ずしも垂直に構成、設置される必要はな

(24)および超臨界反応室蓋部(25)を形成したものを使用 することもできる。

【0027】上記冷却器(18)に連結されている上記固体 捕集槽(19) には、該固体捕集槽(19)内の温度を観測す るための温度計(T3), 該固体捕集槽(19)内を調温するた めの調温ジャケット(20)が設置されており、排出口には 冷却器(18)および調温ジャケット(20)により温度が低下 したことよって超臨界溶媒から析出した固体成分2を同 収するための固体回収用高圧パルブ(v3)が設置されてい る。該固体捕集槽(19)は、処理によって生成した生成物 を分離、回収するための分離槽(21)に高圧調圧弁(v1)を 介して連結している。なお上記固体捕集槽(19)としては 図1に示した粒子沈降槽形式のものや遠心力場を利用 し、固体のみを上記固体捕集槽(19)の底部に捕集するサ イクロン形式のもの、あるいはさらにサイクロン形式の ものに撹拌翼を設置し,遠心力による固体と液体の分離 性能の向上させた形式のもの等が使用できる。

【0028】上記分離槽(21)には、該分離槽(21)内の温 度を観測する温度計(T4), 該分離槽(21)内を調温する調 温ジャケット(22)が設置されている。また、高圧調圧弁 (v1)により圧力が低下することによって分離した固体成 分3,溶媒および溶媒可溶液体成分,溶媒不溶液体成 分、気体成分を各々回収するための固体成分回収ライン (L1). 溶媒および溶媒可溶液体成分回収ライン(L2). 溶 媒不溶液体成分回収ライン(L3), 気体成分回収ライン(L 4)が連結している。

【0029】而して上記システムを用いて液晶パネルを 処理するには、処理すべき液晶パネルを被処理物貯槽 (1) に仕込み、粉砕機(2) で粉砕しスラリー貯槽(3) に おいてスラリーに調整した後, 超臨界反応器(8) に供給 する第1の方法と、処理すべき液晶パネルを直接、超臨 界反応器(8) 内の超臨界反応室(13)に仕込む第2の方法 を採ることができる。

【0030】ここで処理すべき液晶パネルとは、図4に 示した液晶パネル(35)、あるいは該液晶パネルからの分 離が困難な回路基盤(42)を含んだもの、あるいは別途手 法で液晶パネル(35)から分離された液晶(46)であっても よい。

【0031】以下に第1の方法について示す。処理すべ き液晶パネルは被処理物貯槽(1) から粉砕機(2) に送ら れ, 該粉砕機(2) により所定の大きさすなわち、後記す る超臨界流体により容易に分解、溶解する程度の粒径ま で粉砕される。

【0032】粉砕された液晶パネルは、スラリー貯槽 (3) に送られる。該スラリー貯槽(3)では該スラリー貯 槽(3) に設置されたスラリー貯槽撹拌翼(4) により, 超 臨界溶媒貯槽(5) から供給される超臨界溶媒と液晶パネ ルを混合、分散しスラリーに調製される。この場合、特 に望まれるときには、処理に必要となる触媒,酸化剤等 液晶パネルを直接仕込むため開閉可能な加熱ヒータ蓋部 50 の薬剤を触媒,薬剤等貯槽(6) よりラリー貯槽(3) に供 給し、スラリーを調製してもよい。また、液晶パネルか ら分離された液晶そのものを処理する場合には、液晶を 直接,上記スラリー貯槽(3) に仕込み, 超臨界溶媒に混 合、分散させる。

【0033】なお、本発明で使用する超臨界溶媒として は、臨界温度が常温すなわちおおよそ25°C以上にあ り、常温、大気圧の条件において液体で存在する溶媒を 用いるのが好ましい。具体的には安価であり、毒性も無 く、加水分解反応が極めて高速で進行する水が特に好ま しいが, その他メタノール, エタノール等のアルコール 10 類、ベンゼン、トルエン等の芳香族化合物類、アセトン 等のケトン類,酢酸エチル等のエステル類などの溶媒が 挙げられるが、これに限定されるものではない。また、 複数の超臨界溶媒を混合して用いてもよい。

【0034】上記スラリーは、高圧スラリーポンプ(7) により超臨界状態を形成する圧力まで加圧され、超臨界 反応器(8) に送液される。必要な場合には、上記スラリ ーの送液と同時に溶媒、触媒、薬剤等貯槽(9) 内の流体 を高圧液体ポンプ(10)により、超臨界状態を形成する圧 力まで加圧し、超臨界反応器(8) に送液してもよい。 【0035】上記超臨界反応器(8) 内は加熱ヒータ(14) により超臨界反応室(13)内が超臨界状態となる温度に加 熱. 調温され. また高圧調圧弁(v1)により超臨界状態と なる圧力に保持されるようにしてある。なお、加熱ヒー タ(14)の出力は、分解反応熱、酸化反応熱等による超臨 界反応器(8) 内の温度上昇, あるいは温度低下の状況に 応じて調節される。

【0036】髙圧スラリーポンプ(7) によって超臨界反 応器(8) に送液されたスラリーは、スラリー予備加熱器 れ超臨界反応室(13)に入る。また、高圧液体ポンプ(10) により超臨界反応器(8) に送液された流体は溶媒、触 媒,薬剤等予備加熱器(12)により超臨界状態を形成する 所定の温度まで加熱され超臨界反応室(13)に入る。

【0037】超臨界反応室(13)においては、超臨界流体 による処理が行われる。すなわち、液晶パネル中のTF Tや透明電極に含まれる金属成分のうち、超臨界反応室 (13)内の温度,圧力条件において溶解可能な物質は超臨 界流体に溶解する。また液晶パネル中の液晶や偏光板、 シール樹脂、スペーサーなどの樹脂成分は、低分子化合 40 物への分解が起とり、生成した低分子化合物は超臨界流 体に溶解する。超臨界流体による分解や溶解が起こらな い,あるいは溶解しきれないガラスや金属等の成分は固 体の状態を保つ。なお、上述の超臨界流体による分解、 溶解においては、処理が超臨界流体中で行われるため、 ダイオキシンを含む各種の有害副生成物はほとんど発生 しない。

【0038】上記超臨界反応室(13)で処理された生成物 は、固体捕集室(15)に送られる。図1に示した超臨界反 撹拌掻出翼(17)等の生成物を固体捕集室(15)側に掻き出 す機構を設置した場合には、該超臨界反応室撹拌掻出盟 (17)を駆動することにより超臨界反応室(13)の出口方向 に生成物を掻き出すことができる。また、超臨界反応器 (8) として図2(b) に示したものを用いた場合には、上 記固体のみが固体捕集室(15)に沈降し、超臨界流体と該 超臨界流体に溶解した成分は、冷却器(18)に送液され

【0039】固体捕集室(15)では、分解生成物および超 臨界流体に溶解する成分を含んだ超臨界流体と固体の分 離が行われ、上記分解生成物と溶解成分を含んだ超臨界 流体は冷却器(18)に送られ、固体は捕集され、固体回収 用髙温高圧パルブ(v2)を介して固体成分1として回収さ れる。

【0040】超臨界反応器(8)を出た生成物は、冷却器 (18)により冷却され、固体捕集槽(19)に送られる。該固 体捕集槽(19)内は固体捕集槽調温ジャケット(20)により 所定の温度に調整するが、この場合、生成物の温度は超 臨界流体の臨界温度以下となるようにする。該固体捕集 20 槽(19)では超臨界流体の温度が下がることによって溶解 度が小さくなり、そのため固体として析出した成分が固 体成分2として捕集され、固体回収用高圧バルブ(v3)を 介して回収される。固体捕集槽(19)内で析出しない成分 については、超臨界溶媒と共に該固体捕集槽(19)から輸

【0041】上記固体捕集槽(19)を出た生成物は、高圧 調圧弁(V1)により大気圧まで減圧された後、分離槽(21) に送られる。該分離槽(21)内は調温ジャケット(22)によ り所定の温度に調整されている。該分離槽(21)内におい (11)により超臨界状態を形成する所定の温度まで加熱さ 30 ては、調温された温度、大気圧条件となることで析出し た固体成分3、溶媒および溶媒可溶液体成分、溶媒不溶 液体成分および気体成分が相分離し、それぞれ回収され る。

> 【0042】なお、本発明においては、所望により、該 超臨界反応器(8) を複数並列に設置し、同時に処理を行 い処理量の増大を図ってもよい。また、超臨界反応器 (8) を複数直列に設置し、それぞれの該超臨界反応器 (8) の温度を異なる温度に設定し、処理を段階的に行っ てもよい。

【0043】以下に粉砕した液晶パネルを,超臨界溶媒 として水を用いて処理した場合を例に、目的の各種の向 収物を得るための上記超臨界反応器(8) における温度、 圧力条件について説明する。先ず、例えば液晶パネル中 の金属成分を高収率で回収し、液晶および樹脂成分を容 易に廃棄することができる極めて低分子の化合物に分解 する処理のための条件について示す。この場合、超臨界 反応器(8) の条件を比較的温度、圧力の高い条件、例え ば臨界温度. 臨界圧力より十分高温. 高圧条件である温 度773K、圧力35MPa程度の状態に設定する。超 応器(8) を用い, 該超臨界反応室(13)内に超臨界反応室 50 臨界反応器(8)内では透明電極やTFTに含まれるイン

12

ジウム等の金属やその酸化物等の金属成分の大半は超臨界流体に溶解する。また、液晶は、分子内のベンゼン環、シクロヘキサン環を結ぶ-COO-、-CH=CH-、-CH2CH2-の結合が開裂し、さらにはベンゼン環、シクロヘキサン環自体の分解反応が起こり二酸化炭素、メタン、エタン、エチレン、メタノール、エタノール、エチレングリコール等の極めて低分子の化合物に分解され、超臨界流体中に溶解する。また、液晶パネル中の偏光板、シール樹脂、スペーサー、透明電極中の樹脂等の樹脂成分も上記液晶の場合と同様に極めて低分子の化合物に分解され、超臨界流体中へ溶解する。ガラスや超臨界流体より完全に溶解するととができなかった一部の金属成分は固体の状態を保つ。

【0044】上記の条件において、固体捕集室(15)から は液晶パネル内のガラスや超臨界流体に完全に溶解する ことができなかった一部の金属成分が固体成分1として 回収される。該固体成分1は、酸洗いによるガラスと金 属成分の分離工程、金属成分の製錬工程等の既存の所定 のプロセスにより処理され、ガラスカレットおよび各々 の金属として再利用、すなわちマテリアルリサイクルに 20 供される。この場合、クロム、ヒ素、鉛等の有害と考え られる金属も全て回収し、既存の所定のプロセスにより 処理する。また、回収された上記固体成分1や上記酸洗 いによりガラスから分離した金属成分を本発明のスラリ 一貯槽(3)に供給し、さらに髙温、髙圧の条件で再度 超臨界流体による処理を行うこともできる。固体捕集槽 (19)には該固体捕集槽(19)の温度, 圧力条件で超臨界溶 媒に溶解できなくなった金属成分の固体が固体成分2と して回収され、有害と考えられる金属も含め全て金属製 錬工程等の既存の所定のプロセスにより処理され、各々 の金属としてマテリアルリサイクルに供される。また、 分離槽(21)からは該分離槽(21)の温度、大気圧の条件に おいて超臨界溶媒に溶解できなくなった低分子化合物の 固体、液体、気体がそれぞれ固体成分3、溶媒不溶液体 成分,気体成分として,また溶媒に可溶な低分子化合物 は溶媒および溶媒可溶液体成分として回収される。これ らの化合物は極めて低分子の化合物であり、廃ガス処理 工程、廃液処理工程等、既存の所定のプロセスにより処 理される。また超臨界溶媒は、溶媒可溶液体成分と分離 し、廃液処理工程により処理するか、あるいはシステム 40 の超臨界溶媒としてリサイクルされる。

【0045】上記条件で処理を行った場合には、金属成分が超臨界流体に溶解するものと溶解しないものに分離され、上記条件それぞれ固体成分1と固体成分2に得られるため、特に固体成分2の金属成分についてはガラスとの分離工程が必要ないこと、また、液晶および樹脂成分をダイオキシン等の有害物質を含まない極めて低分子の化合物に分解するため、有害物質を処理するための特殊な廃ガス処理工程、廃水処理工程を必要としない点が有効となる。

【0046】次に、例えば液晶パネル中の液晶や偏光板、シール樹脂、スペーサー、透明電極中の樹脂等の樹脂成分を化成品原材料として、あるいは燃料としてリサイクルできる形態で高収率に回収するための処理の条件について示す。この場合、超臨界反応器(8)の条件を比較的温度、圧力の低い条件、例えば温度593K、圧力20MPa程度の亜臨界状態に設定する。超臨界反応器(8)内で液晶は分子内の弱い結合、例えば一COOーの結合が開裂し、ベンゼン環やシクロヘキサン環を骨格とする比較的高分子の分解生成物となり超臨界流体に溶解する。また、液晶パネル内の樹脂成分の分解反応も起こり、上記液晶の場合と同様に比較的高分子の化合物に分解される。また液晶パネル内の金属成分やガラスについては超臨界流体に溶解せず、固体の状態を保つ。

【0047】上記の条件において、固体捕集室(15)から は液晶パネル内のガラスや金属成分が固体成分1として 回収される。該固体成分1は、酸洗いによるガラスと金 属成分の分離工程、金属成分の製錬工程等の既存の所定 のプロセスにより処理され、ガラスカレットおよび各々 の金属としてマテリアルリサイクルに供される。この場 合、有害と考えられる金属も全て回収し、既存の所定の プロセスにより処理する。また,回収された上記固体成 分1や上記酸洗いによりガラスから分離した金属成分を 本発明のスラリー貯槽(3)に供給し、さらに高温、高 圧の条件で再度超臨界流体による処理を行うこともでき る。固体捕集槽(19)には該固体捕集槽(19)の温度, 圧力 において、超臨界溶媒に溶解できなくなった液晶や樹脂 成分の分解生成物の固体が固体成分2として回収され る。また、分離槽(21)からは該分離槽(21)の温度、大気 圧の条件において超臨界溶媒に溶解できなくなった分解 生成物が固体、液体、気体がそれぞれ固体成分3、溶媒 不溶液体成分、どく少量の気体成分として、また溶媒に 可溶な分解生成物は溶媒および溶媒可溶液体成分として 回収される。上記固体成分2、固体成分3、溶媒不溶液 体成分および溶媒可溶液体成分は、液晶あるい樹脂に由 来する比較的高分子量の化合物であり、各々あるいは一 括して既存の所定のプロセスにより分離、精製し化成品 の原材料としてマテリアルリサイクルするか、あるいは 燃料として再利用する、すなわちサーマルリサイクルに 供せられる。気体成分については既存の廃ガス処理工程 にて処理される。また超臨界溶媒は、溶媒可溶液体成分 と分離し、廃液処理工程により処理するか、あるいはシ ステムの超臨界溶媒としてリサイクルされる。

【0048】上記条件で処理を行った場合には、気体成分の発生が小さいため、事実上、液晶パネルの全ての成分を回収できること、液晶や樹脂の分解生成物をマテリアルリサイクルあるいはサーマルリサイクルできる形態で高収率にて回収できる点、比較的温度、圧力の小さい条件で処理を行うため、システムの運転コストが小さい50点が有効となる。

【0049】なお、本発明において超臨界反応器(8)の 温度、圧力の設定条件は上記の条件に限るものではな く、目的とする回収物を得るために適宜な温度圧力条件 を設定して操作してよい。また、超臨界反応器(8) の温 度、圧力を段階的、あるいは連続的に変化させて、操作 してもよい。

13

【0050】以下に液晶パネルを直接超臨界反応器(8) 内の超臨界反応室(13)に仕込む第2の方法について示 す。この場合,図1に示した被処理物貯槽(1) , 粉砕機 (2), スラリー貯槽(3),スラリー貯槽撹拌翼(4), 超臨 10 を接着しているシール樹脂の分解,溶解が起こり,基盤 界溶媒貯槽(5) , 触媒, 薬剤等貯槽(6) および高圧スラ リーポンプ(7) は使用せず、高圧バルブ(v4)は閉じた状 態で操作する。また,この場合,超臨界反応器(8) とし ては、図3(a), (b), (c) に示すように、超臨界反応 器(8) の加熱ヒータ(14)の一部および超臨界反応室(13) の一部に開閉可能な加熱ヒータ蓋部(24)および超臨界反 応室蓋部(25)を設けたものを用いる。

【0051】処理すべき液晶パネルは、上記加熱ヒータ 蓋部(24)および超臨界反応室蓋部(25)を開け,直接該超 臨界反応器(8) 内の超臨界反応室(13)に仕込まれ、該加 20 熱ヒータ蓋部(24)および超臨界反応室蓋部(25)を閉める ことで超臨界反応器(8)及び超臨界反応室(13)はそれぞ れ密閉される。なお、この際図3(a), (b), (c) に示 すように複数枚の液晶パネル(27)をホルダー(26)に装 填、保持して超臨界反応室に仕込むようにしてもよい。 また図3に示すように液晶パネル(27)は、流体の流れ方 向に沿って配列するとよく、かつ多層に仕込むようにし てもよい。

【0052】超臨界溶媒は、溶媒、触媒、薬剤等貯槽 (9) から高圧液体ポンプ(10)により超臨界状態を形成す 30 る圧力まで加圧されて超臨界反応器(8) に供給される。 この場合, 所望により処理に必要となる触媒, 酸化剤等 の薬剤を超臨界溶媒と共に溶媒、触媒、薬剤等貯槽(9) から超臨界反応器(8) に供給してもよい。

【0053】超臨界反応器(8) 内は加熱ヒータ(14)によ り超臨界反応室(13)内が超臨界状態となる温度に加熱。 調温され,また髙圧調圧弁(v1)により超臨界状態となる 圧力に保持されるようにしてある。なお加熱ヒータの出 力は、分解反応熱、酸化反応熱等による超臨界反応器 (8) 内の温度上昇、あるいは温度低下の状況に応じて調 40 節される。

【0054】超臨界溶媒は、溶媒、触媒、薬剤等予備加 熱器(12)により超臨界状態を形成する所定の温度まで加 熱され超臨界流体となって超臨界反応室(13)に入り、処 理が行われる。すなわち、液晶パネル中のTFTや透明 電極に含まれる金属成分のうち、超臨界反応室(13)内の 温度、圧力条件において溶解可能な物質は超臨界流体に 溶解する。また液晶パネル中の液晶や偏光板、シール樹 脂、スペーサーなどの樹脂成分は、低分子化合物への分

する。超臨界流体による分解や溶解が起こらない、ある いは溶解しきれないガラスや金属等の成分は固体の状態 を保つ。なお、上記の超臨界流体による分解、溶解にお いては、超臨界流体中で処理を行うため、ダイオキシン を含む各種の有害副生成物はほとんど発生しない。

【0055】液晶パネルの処理段階を詳述すると、超臨 界反応室(13)内では、まず液晶パネル表面の偏光板が超 臨界流体により分解、溶解処理される。同時に液晶パネ ルのカラーフィルタ基盤板ガラスとTFT基盤板ガラス 板ガラスは剥離し、内側に封入されていた液晶、および 内側面に存在している透明電極、TFT、カラーフィル タ等が超臨界流体にさらされ分解、溶解処理されること となる。また、この場合、ガラスは板ガラスとして超臨 界反応器(8) 内に残り回収されることとなる。

【0056】上記超臨界反応室(13)で処理された流体 は、固体捕集室(15)に送られ、以下上述した第1の仕込 み方法の場合とほば同様の処理を受ける。すなわち、図 1 に示すように、超臨界反応室(13)に超臨界反応室撹拌 掻出翼(17)等の掻き出し機構を設置した場合には、該超 臨界反応室撹拌掻出翼(17)を駆動することにより超臨界 反応室(13)の出口方向に生成物を掻き出すこともでき る。また、超臨界反応器(8) として図2(b) に示したも のを用いた場合には、上記固体のみが固体捕集室(15)に 沈降し、超臨界流体と該超臨界流体に溶解した成分は、 冷却器(18)に送液される。

【0057】固体捕集室(15)では、分解生成物および超 臨界流体に溶解する成分を含んだ超臨界流体と固体の分 離が行われ、上記分解生成物と溶解成分を含んだ超臨界 流体は冷却器(18)に送られ、固体は捕集され、固体回収 用高温高圧バルブ(v2)を介して固体成分1として回収さ

【0058】超臨界反応器(8)を出た生成物は、冷却器 (18)により冷却され、固体捕集槽(19)に送られる。該固 体捕集槽(19)内は固体捕集槽調温ジャケット(20)により 所定の温度に調整するが、この場合、生成物の温度は超 臨界流体の臨界温度以下となるようにする。該固体捕集 槽(19)においては超臨界流体の温度が下がることによっ て溶解度が小さくなり、そのため固体として析出した成 分が固体成分2として捕集され、固体回収用高圧バルブ (v3)を介して回収される。固体捕集槽(19)内で析出しな い成分については、超臨界溶媒と共に該固体捕集槽(19) から輸送される。

【0059】上記固体捕集槽(19)を出た生成物は、高圧 調圧弁(v1)により大気圧まで減圧された後、分離槽(21) に送られる。該分離槽(21)内は調温ジャケット(22)によ り所定の温度に調整されている。 該分離槽(21)内におい ては、調温された温度、大気圧条件となることで析出し た固体成分3、溶媒および溶媒可溶液体成分、溶媒不溶 解が起こり、生成した低分子化合物は超臨界流体に溶解 50 液体成分および気体成分が相分離し、それぞれ回収され

る。

16

【0060】所定の時間超臨界流体による処理を行った後、高圧液体ポンプ(10)による溶媒等の送液を停止し、調圧弁(v1)を解放し超臨界反応器(8)内を大気圧条件に戻した後、加熱ヒータ蓋部(24)、超臨界反応器蓋部(25)を開け、反応器内の固体成分を回収する。この際、上記液晶パネルは、直接超臨界反応器(8)内に仕込まれているので、板ガラスをそのまま回収することができる。また複数枚の液晶パネルをホルダー(26)を用いて仕込んだ場合には、酸ホルダー(26)と液晶パネル(27)を一括して10回収することができる。得られた板ガラスは、既存の所定の処理法により、それぞれ分離され、マテリアルリサイクルに供される。

【0061】なお、本発明において、超臨界反応器(8)を複数並列に設置し、同時に処理を行い処理量の増大を図ってもよい。また、超臨界反応器(8)を複数準備し、所定の数の反応器においては超臨界流体による処理を行い、その間に残りの反応器では仕込みを行っておく。前者の反応器における処理が完了した場合には、仕込みを行っておいた反応器での処理を開始し、処理が完了した20反応器については、板ガラスの取り出し回収、仕込みを行うという操作を繰り返し、連続的な処理を行ってもよい。

【0062】以下に液晶パネルを、超臨界反応室(13)に 直接仕込み、超臨界溶媒として水を用いて処理した場合 を例に、目的の各種の回収物を得るための上記超臨界反 応器(8)における温度、圧力条件について説明する。先 ず、超臨界反応器(8) の条件を比較的温度、圧力の高い 条件、例えば臨界温度、臨界圧力より十分高温、高圧条 件に設定した場合について示す。この場合、透明電極や TFTに含まれるインジウム等の金属やその酸化物等の 金属成分の大半は超臨界流体に溶解する。また、液晶や 液晶パネル中の偏光板、シール樹脂、スペーサー、透明 電極中の樹脂等の樹脂成分も二酸化炭素、メタン、エタ ン、エチレン、メタノール、エタノール、エチレングリ コール等の極めて低分子の化合物に分解され、超臨界流 体中に溶解すため、カラーフィルタ基盤板ガラスとTF T基盤板ガラスは透明な板ガラスとなる。超臨界流体よ り完全に溶解することができなかった一部の金属成分は 固体の状態を保つ。

【0063】上記の条件において、超臨界反応室(13)からは透明な板ガラスが回収され、マテリアルリサイクルに供せられる。固体捕集室(15)からは、超臨界流体に完全に溶解することができなかった一部の金属成分が固体成分1として回収され、既存の金属成分の製錬工程により処理され、各々の金属としてマテリアルリサイクルに供される。この場合、クロム、ヒ素、鉛等の有害と考えられる金属も全て回収し、既存の所定のプロセスにより処理する。また、回収された上記固体成分1や上記酸洗いによりガラスから分離した金属成分を本発明のスラリ 50

ー貯槽(3)に供給し、さらに高温、高圧の条件で再度 超臨界流体による処理を行うこともできる。固体捕集槽 (19)には該固体捕集槽(19)の温度、圧力条件で超臨界溶 媒に溶解できなくなった金属成分の固体が固体成分2と して回収され、有害と考えられる金属も含め全て金属製 錬工程等の既存の所定のプロセスにより処理され、各々 の金属としてマテリアルリサイクルに供される。また、 分離槽(21)からは該分離槽(21)の温度、大気圧の条件に おいて超臨界溶媒に溶解できなくなった低分子化合物の 固体、液体、気体がそれぞれ固体成分3、溶媒不溶液体 成分、気体成分として、また溶媒に可溶な低分子化合物 は溶媒および溶媒可溶液体成分として回収される。これ らの化合物は極めて低分子の化合物であり、廃ガス処理 工程、廃液処理工程等、既存の所定のプロセスにより処 理される。また超臨界溶媒は、溶媒可溶液体成分と分離 し、廃液処理工程により処理する。また上記超臨界溶媒 はシステムの超臨界溶媒としてリサイクルしてもよい。 【0064】上記条件で処理を行った場合には、ガラ ス、超臨界流体に溶解しない金属成分、超臨界流体に溶 解する金属成分、低分子化合物等が分離され回収できる こと、また、液晶および樹脂成分をダイオキシン等の有 害物質を含まない極めて低分子の化合物に分解するた め、有害物質を処理するための特殊な廃ガス処理工程、 廃水処理工程を必要としない点が有効となる。

【0065】次に、超臨界反応器(8)の条件を比較的温度、圧力の低い条件、例えば亜臨界状態に設定した場合について示す。この場合、液晶や液晶パネル内の樹脂成分は比較的高分子の分解生成物となり、超臨界流体に溶解する。また液晶パネル内の金属成分は、透明電極中の樹脂成分が分解、溶解したためTFT基盤板ガラスから剥離した状態で固体の状態を保つ。またTFT基盤板ガラスは透明な板ガラスとして、カラーフィルタ基盤板ガラスはカラーフィルタが表面に保存された板ガラスとなる。

【0066】上記の条件において、超臨界反応室(13)か らは液晶パネル内の透明な板ガラスとカラーフィルター 付きの板ガラスが回収されそれぞれマテリアルリサイク ルに供せられる。固体捕集室(15)からは金属成分のみが 固体成分1として回収され、金属成分の製錬工程等の既 存の所定のプロセスにより処理されマテリアルリサイク ルに供される。この場合、有害と考えられる金属も全て 回収し、既存の所定のプロセスにより処理する。また、 回収された上記固体成分1や上記酸洗いによりガラスか ら分離した金属成分を本発明のスラリー貯槽(3)に供 給し、さらに高温、高圧の条件で再度超臨界流体による 処理を行うこともできる。固体捕集槽(19)には該固体捕 集槽(19)の温度、圧力において、超臨界溶媒に溶解でき なくなった分解生成物の固体が固体成分2として回収さ れる。また、分離槽(21)からは該分離槽(21)の温度、大 気圧の条件において超臨界溶媒に溶解できなくなった分

解生成物が固体、液体、気体がそれぞれ固体成分3、溶 媒不溶液体成分、どく少量の気体成分として、また溶媒 に可溶な分解生成物は溶媒および溶媒可溶液体成分とし て回収される。上記固体成分2,固体成分3,溶媒不溶 液体成分および溶媒可溶液体成分は、液晶あるい樹脂に 由来する比較的髙分子量の化合物であり、各々あるいは 一括して既存の所定のプロセスにより分離、精製し化成 品の原材料としてマテリアルリサイクルするか、あるい は燃料としてサーマルリサイクルに供せられる。気体成 分については既存の廃ガス処理工程にて処理される。ま た超臨界溶媒は、溶媒可溶液体成分と分離し、廃液処理 工程により処理する。また上記超臨界溶媒は、システム の超臨界溶媒としてリサイクルされる。

【0067】上記条件で処理を行った場合には、気体成 分の発生が小さいため、事実上、液晶パネルの全ての成 分を回収できること、液晶や樹脂の分解生成物をマテリ アルリサイクルあるいはサーマルリサイクルできる形態 で高収率にて回収できる点、比較的温度、圧力の小さい 条件で処理を行うため、システムの運転コストが小さい 点が有効となる。

【0068】なお、本発明において超臨界反応器(8)の 温度、圧力の設定条件は上記の条件に限るものではな く、目的とする回収物を得るために適宜な温度圧力条件 を設定して操作してよい。また、超臨界反応器(8) の温 度、圧力を段階的、あるいは連続的に変化させて、操作 してもよい。

[0069]

【実施例】本発明の実施例として、図3(a)の超臨界 反応器を用い、上述した第2の方法、すなわち液晶パネ ルを直接超臨界反応器に仕込む方法で液晶パネルの処理 30 を行った。上記処理においては超臨界流体として水を用 い、触媒、酸化剤等の薬剤は加えず、超臨界反応器内の 温度593K,圧力25MPaおよび温度693K,圧 力35MPaで処理を行った。なお、処理する液晶パネ ルにはノートパソコン用TFTカラー液晶パネルを用い tc.

【0070】温度593K, 圧力25M Paで行った処 理では、処理後、超臨界反応室内より透明な板ガラスと カラーフィルタが残った板ガラスがそれぞれ回収され た。回収された板ガラス表面には、液晶、偏光板、樹脂 40 シール、透明電極等は全く観測されなかった。固体捕集 室中には液晶パネルから剥離あるいは溶解したインジウ ム、酸化チタン等の金属成分が観測され、固体捕集槽に はピフェニル、メチルフェニルベンゼン等の芳香族化合 物の結晶が比較的少量は観測された。また分離槽内の流 体を分析したところ、メタノール、エタノール、ベンジ ルアルコール、アニソール、シクロヘキサノール等の液 晶や樹脂が分解し、生成したと考えられる有機化合物が 観測され、処理が良好に行えることが確認された。な お、この場合、気体成分の発生は非常に少ないが、二酸 50 6 触媒、薬剤等貯槽

化炭素、およびメタンが少量観測された。

【0071】温度693K, 圧力35MPaで行った処 理では、処理後、超臨界反応室内より2枚の透明な板ガ ラスが回収された。回収された板ガラス表面には、液 晶、偏光板、樹脂シール、カラーフィルタ、透明電極等 は全く観測されなかった。固体捕集室には酸化チタンが 少量観測され、固体捕集槽からはTFT等から溶解した インジウム等の金属成分が観測された。また、分離槽内 の流体を分析したところ、ジメチルエーテル、メタノー ル、エタノール、エチレングリコール、アセトアルデヒ ド等、液晶や樹脂が分解し、生成したと考えられる極低 分子の有機化合物が観測され、処理が良好に行えること が確認された。この場合、気体成分としては二酸化炭 素、メタン、エタン、水素等が得られた。

[0072]

【発明の効果】本発明は上記のように構成され、液晶パ ネルを超臨界反応器内において超臨界流体により分解。 溶解し、その生成物を完全に回収し、リサイクルに供す ることができる金属成分、ガラス、溶媒可溶液体成分、 溶媒不溶液体成分、気体成分として回収することができ る。本発明は、従来の処理方法を用いた場合に比較し て、効率のよいリサイクル処理が行え、超臨界流体を用 いて液晶パネルを分解、溶解し処理するため、有用成分 を極めて髙収率で回収することができ、特にインジウム を回収することができる。また、超臨界流体中で分解を 行うため有害物質の発生を低減するため有害物を処理す るための特別な工程を必要としないし、処理に際して液 晶パネルのカラーフィルタ基盤板ガラスやTFT基盤板 ガラスから偏光板を剥離するという工程や、カラーフィ ルタ基盤板ガラスとTFT基盤板ガラスを2枚に剥離す るという工程を必要としないことなどから、処理が簡単 で経済的に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のリサイクル処理システムの一実施例を 示す説明図。

- 【図2】本発明の構成の他の一実施例を示す説明図。
- 【図3】本発明の構成の他の一実施例を示す説明図。
- 【図4】液晶ディスプレーの構造の説明図。
- 【図5】液晶パネルの構造の説明図。
- 【図6】本発明で使用する超臨界流体を説明する超臨界 状態の説明図。
 - 【図7】水の超臨界流体の誘電率の説明図。
 - 【図8】水の超臨界流体のイオン積の説明図。
 - 【符号の説明】 1 被処理物貯槽
 - 2 粉砕機
 - 3 スラリー貯槽
 - 4 スラリー貯槽撹拌翼
 - 5 超臨界溶媒貯槽

20

19

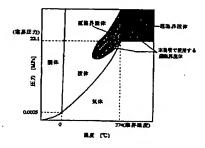
- 7 髙圧スラリーポンプ
- 8 超臨界反応器
- 9 溶媒,触媒,薬剤等貯槽
- 10 高圧液体ポンプ
- 11 スラリー予備加熱器
- 12 溶媒、触媒、薬剤等予備加熱器
- 13 超臨界反応室
- 14 加熱ヒータ
- 15 固体捕集室
- 16 髙温高圧用撹拌軸シール
- 17 超臨界反応室撹拌掻出翼
- 18 冷却器
- 19 固体捕集槽
- 20 調温ジャケット
- 21 分離槽
- 22 調温ジャケット

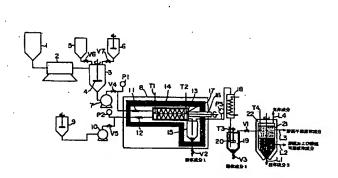
* P1, P2, P3 圧力計

- T1, T2, T3, T4 温度計
- v1 高圧調圧弁
- v2 固体回収用高温高圧バルブ
- v3 固体回収用高圧バルブ
- v4, v5 髙圧バルブ
- v6, v7 バルブ
- ロ 固体成分回収ライン
- 12 溶媒および溶媒可溶液体成分回収ライン
- 10 L3 溶媒不溶液体成分回収ライン
 - L4 気体成分回収ライン
 - 23 仕切メッシュ
 - 24 加熱ヒータ蓋部
 - 25 超臨界反応室蓋部
 - 26 パネルホルダー
- * 27 液晶パネル

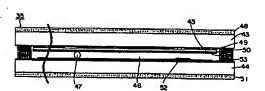
[図1]

【図6】

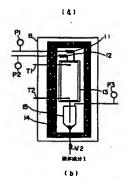


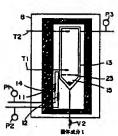


【図5】

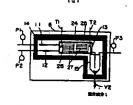


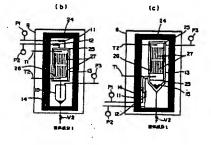
【図2】



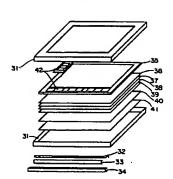


【図3】

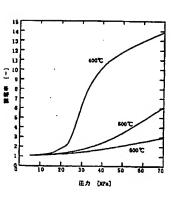


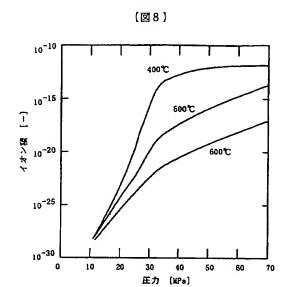


【図4】



【図7】





フロントページの続き

(51)Int.Cl.' G 0 9 F 9/00 識別記号 351 F I B O 9 B 3/00

テマコード (参考)

3 0 4 Z

Fターム(参考) 2H088 FA18 FA19 FA22 FA23 FA30

2H090 JC20 LA01

4D004 AA06 AA07 AA21 AA24 AB03

AB05 BA05 BA06 BA10 CA04

CA12 CA15 CA32 CA39 CB13

CB27 CB31 CB32 CB42 CB43

CC03 CC09 CC20 DA01 DA02

DA06 DA07

4F301 CA07 CA26 CA34 CA41 CA51

CA62 CA63 CA72 CA73

5G435 AA00 AA17 BB12 HH01 HH11

KK10 LL00

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-235718

(43)Date of publication of application: 31.08.2001

(51)Int.CI.

G02F 1/13 B09B 3/00 C08J 11/14 G02F 1/1333 G09F 9/00

(21)Application number : 2000-046156

(71)Applicant : KAMIWANO MITSUO

(22)Date of filing:

23.02.2000

(72)Inventor: KAMIWANO MITSUO

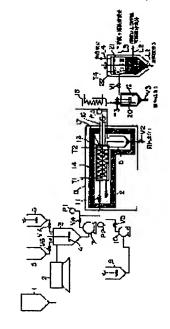
NISHI KAZUHIKO

(54) METHOD FOR RECYCLING TREATMENT OF LIQUID CRYSTAL PANEL AND SYSTEM FOR RECYCLING TREATMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of recycling a liquid crystal panel and a system for the recycling process by which a liquid crystal panel can be efficiently processed, the effective components in the liquid crystal panel can be recovered at high yield, and discharge of harmful substances accompanied by the process can be decreased.

SOLUTION: The liquid crystal panel to be processed is sent to or put into a supercritical reaction chamber 13 in a supercritical reactor 8 without separating plastics or metals. The liquid crystal panel is decomposed and dissolved by a supercritical fluid in the supercritical reaction chamber 13. The decomposed and dissolved product in the supercritical fluid is sent to a solid trapping chamber 15 where a solid component 1 in the liquid crystal panel is recovered. Further the temperature of the product is decreased by a cooling device 18 and the product is sent to a solid trapping tank 19 where a crystallized solid component 2 in the



liquid crystal panel is recovered. Then the pressure of the product is reduced to the atmospheric pressure through a high-pressure controlling valve V1 and the product is sent to a separation tank 21, where a solid component 3 in the liquid crystal panel is crystallized while the liquid crystal and the synthetic resin material in the liquid crystal panel are separated into phases of a solvent, solvent-soluble liquid component, solvent-insoluble liquid component and gas component and each component is recovered as a material for recycling.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original

== shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]
[Claim 1] The liquid crystal panel and supercritical solvent which should be processed in the [Claim 1] The liquid crystal penel and supercritical solvent which should be processed in the supercritical reactor which is the recycle art of a liquid crystal panel and can create a supercritical place are supplied, heating pressurization of the inside of this supercritical reactor is carried out, and the above-mentioned supercritical solvent is made into supercritical fluid. By this supercritical fluid by disassembling the above-mentioned liquid crystal panel characterized by depositing the metal component in a liquid crystal panel etc., and separating the liquid crystal and the synthetic-resin ingredient in this liquid crystal panel as a low molecular weight compound etc., and obtaining the recyclable matter.

[Claim 2] The above-mentioned liquid crystal panel is the recycle art of the liquid crystal panel according to claim 1 which is ground, is mixed and distributed by the supercritical solvent, is pressurized by the critical pressure, and is supplied in the above-mentioned supercritical reactor.

reactor. [Claim 3] It is the recycle art of the liquid crystal panel according to claim 1 which the above mentioned supercritical solvent is pressurized by the critical pressure, and is supplied to the above-mentioned supercritical reactor by supplying the above-mentioned liquid crystal panel

directly in a supercritical reactor.

[Claim 4] It is the recycle art of the liquid crystal panel according to claim 1 which the above-mentioned liquid crystal panel which should carry out processing is the liquid crystal separated from the liquid crystal panel which should carry out processing is the liquid crystal separated from the liquid crystal panel, including a circuit base, and the above-mentioned supercritical solvent is pressurized by the critical pressure, and is supplied to the above-mentioned supercritical reactor.
[Claim 5] A supercritical solvent is the recycle art of the liquid crystal panel according to claim 1

Experiences reactor.

(Claim 5) A supercritical solvent is the recycle art of the liquid crystal panel according to claim 1 to 4 which is water.

(Claim 6) The matter collected from the above-mentioned liquid crystal panel is the recycle art of the liquid crystal panel according to claim 1 which is an indium.

(Claim 7) The recycle art of the liquid crystal panel according to claim 1 to 6 which collects the components which do not decompose and dissolve in the above-mentioned supercritical fluid within a supercritical reactor, cools the above-mentioned product below to critical temperature, collects metal components set. decompresses to atmospheric pressure after that, and was made to carry out separation recovery of a gas component, solvent insolvable liquid component, solvent, and solvent meltable liquid component and the solid-state component.

(Claim 8) The liquid crystal panel which it is prepared in the supercritical reactor which is the recycle processing system of a liquid crystal panel, and can create a supercritical place, and should be processed, and the supercritical reaction chamber which contains a supercritical solvent. The heater which warms this supercritical solvent to high pressure pumping and critical temperature which pressure to the critical pressure so that this supercritical solvent may be made into supercritical fluid. The condensator which a liquid crystal panel is disassembled and dissolved by supercritical fluid in the above-mentioned supercritical reaction chamber, and cools the product, The recycle processing system of the liquid crystal panel characterized by providing

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje?u=http%3A%2F%2Fwww4.ipdl.... 2005/12/13

the solid-state uptake tub which collects the metal components in the liquid crystal panel which deposited below with critical temperature etc., and the separation tub which decompresses a product and collects the liquid crystal and the synthetic-resin ingredients in a liquid crystal panel

as a low molecular weight compound etc. below to the critical pressure. [Claim 9] The recycle processing system of the liquid crystal panel according to claim 8 which has the grinder which grinds the above-mentioned liquid crystal panel, the sarry tank dispersed mixing and made into a starry to the liquid crystal panel which had the supercritical solvent ground, and the high-pressure starry pump which pressurizes the critical pressure and supplies this starry to the above-mentioned supercritical reactor.

this sturry to the above-mentioned supercritical reactor.

[Claim 10] The above-mentioned supercritical reactor and a supercritical reaction chamber are the recycle processing system of the fluid crystal panel according to claim 8 which has the high-pressure fluid pump which is formed possible [closing motion] so that the direct supply of the above-mentioned fluid crystal panel can be carried out, pressurizes the critical pressure and supplies a supercritical solvent to the above-mentioned supercritical reactor.

[Claim 11] The recycle processing system of the fluid crystal panel according to claim 9 which has further the high-pressure fluid pump which pressurizes the critical pressure and supplies a supercritical solvent to the above-mentioned supercritical reactor.

[Claim 12] The recycle processing system of the liquid crystal panel according to claim 8 to 11 with which the solid-state uptake room which collects the metal component which does not decompose and dissolve in the above-mentioned supercritical fluid, mineral matter, etc. is prepared in the above-mentioned supercritical reactor.

[Claim 13] The recycle processing system of the liquid crystal panel according to claim 8 with

prepared in the above-mentioned supercritical reactor.
[Claim 13] The recycle processing system of the liquid crystal panel according to claim 8 with which churning ***** for carrying out churning **** of the product is prepared in the above-mentioned supercritical reactor.

[Translation done.]

JP.2001-235718,A [CLAIMS]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi=bin/tran_web_cgi_ejje?u=http%3A%2F%2Fwww4.ipdl.... 2005/12/13

* NOTICES *

JPO and MCIP) are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original

.

2**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Detailed Description of the Invention]

[Detailed of the Invention] This invention processes a liquid crystal panel, where discharge of harmful matter is reduced, disassembles liquid crystal and reain into a harmless low molecular weight compound as if the useful metal in a liquid crystal panel and glass are collected, and relates to the recycle art and recycle processing system to collect.

[0002] The liquid crystal display is used widely as display devices, such as current, a notebook sized personal computer, a video camera, a cellular phone, a calculator, and a clock. Furthermore, in recent years, development of an inside-of-a-house external use large-sized liquid crystal displays are in the present condition that it is discarded by failare, the life, or mold delay of the deviction, etc. progresses, and the application and a volume are very large. These liquid crystal displays are in the present condition that it is discarded by failare, the life, or mold delay of the deviction, etc. progresses, and the application and a volume are very large. These liquid crystal display for personal computers is shown in drawing (31), a lamp (32), a lamp reflecting plate (33). A lamp (0003) The outline of the TFT (Thin Film Transistor) method color liquid crystal display for personal computers is shown in drawing (31), a lamp (32), a lamp reflecting plate (33). A lamp cover (34), a diffusion sheet (38), and (33) A prism sheet (37) and (33) Although it reuses by the reuse as components and a light guide plate (40) and a reflective sheet (41) can reuse a liquid crystal panel (35) which constitutes the body of a liquid crystal display, and its interior, such as liquid crystal panel (35) which constitutes the body of a liquid crystal display, and its interior, such as liquid crystal and a circuit base (42), are in the situation which is not established.

[0004] The cross-section schematic diagram of an example of the electrochromatic display panel of a TFT method

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

JP,2001-235718,A (DETAILED DESCRIPTION)

3/14 ページ

panel etc. are dissolved and collected, and the liquid crystal in a liquid crystal panel is disassembled into a harmless low molecular weight compound, the recycle art and recycle processing system of a liquid crystal panel using the supercritical fluid characterized by decomposing and collecting the resinous principles in a liquid crystal panel further to the low-molecular organic compound which constitutes each resin are offered, and the above-mention technical problem is solved.

molecular organic compound which constitutes each resin are offered, and the above-mentioned technical problem is solved.

[0013] In addition, in this invention, as a supercritical solvent means the solvent for making a supercritical condition and it is shown in drawing 6, even if it is in a condition which is slightly less than such critical temperature besides the so-called supercritical condition which exceeded critical temperature and the critical pressure on the temperature-pressure phase diagram as a supercritical condition, the supercritical fluid, and supercritical fluid and the critical pressure, a supercritical condition, the subcritical state which has the same capacity as supercritical fluid, and a subcritical fluid shall be included on the solubility to reactivity and the matter.

[0014] Water is explained to an example about the property of supercritical fluid. Generally the dissolution rate and solubility to a solvent of the matter increase to temperature. Therefore, as compared with the solvent of a room temperature, the dissolution rate and solubility to a solvent of the matter become large in the supercritical condition in a hot condition as compared with the solvent of aromatic pressure. Drawing 7 shows the relation between a pressure and the delectric constant of water about some temperature. A delectric constant is an index which shows the polarity which the matter has here, and it turns out that the polarity of water becomes large by enlarging a pressure and considering as a supercritical condition. Thus, in supercritical fluid with a large polarity, the dissolution rate and solubility of the matter become [a delectric constant.] large greatly about both metal metallurgy group oxide and organic compound.

[a dialectric constant] large greatly about both metal metallurgy group oxide and organic compound.

[Out5] Drawing 8 shows a pressure and the relation of the ionic product of water about some temperature. The ionic product of water is a product of underwater hydrogen ion concentration and hydroxide-ion concentration, and is enlarging a pressure and considering as a supercritical condition here, and the ionic product of water becomes large. Thus, in supercritical fluid with a large ionic product, in order that a hydrogen ion may work as an acid and the hydroxide ion may work as aBali, the dissolution rate of a metal metallurgy group oxide and solubility become large. [Out8] Moreover, generally various kinds of reaction rates increase exponentially to temperature. Therefore, in the supercritical condition which is in a hot condition as compared with the solvent of a room temperature, it happens at high speed as compared with the case where various kinds of reactions are ordinary temperature. As furthermore shown in drawing 7, the polarity of water becomes large by enlarging a pressure and considering as a supercritical condition, and in such supercritical fluid, the reaction rate of ion-reactions, such as a hydrohysis reaction of resin or the organic substance, becomes large. Moreover, in order that the ionic product of water may become large by enlarging a pressure like drawing 8 and considering as a supercritical condition, and the reaction rate of both of acid catalyzed reaction and safal catalytic reaction becomes large.

[Out1] When a liquid crystal panel exists in the supercritical fluid which has the description which was described above, most metal components containing high added value useful metals, such as an indium contained in a transparent electrode or TFT, will be dissolved in supercritical fluid. Moreover, the straight chain alkyl group and cyano group which embellish association of "COO-of the intramelocular, "CHFCH"—CHC2OH2", etc., the benzene ring and a cyclohexane ring cleave by reactions, se a polarizing plate in a liquid crystal panel, a resin seal, a spacer, and a transparent electrode and epoxy system resin will dissolve into supercritical fluid. Decomposition by supercritical fluid such as inorganic substances, such as color material contained in color filter base sheet glass.

basic structure of the shape of a straight chain connected with association of -COO- -CH=CH-

besic structure of the shape of a straight chain connected with association of ~COO~, ~CH=CH-, and ~CH2CH2~, and having toxicity about some fiquid crystal is known. Moreover, generally the fiquid crystal display mixes and uses two or more fiquid crystal active.

[0006] Collect in recycle processing of a fiquid crystal panel in a transparent electrode, the rare metal contained in TFT, noble metals, and the condition that high added value useful metal components, such as an indium, are especially reusable. Disassemble liquid crystal into the harmless low molecular weight compound which can be discarded or reused. Decompose resinous principles, such as a polarizing labts, seal resin, a spacer, and a transparent electrode, into the harmless low molecular weight compound which can be discarded or reused. Although to collect in the state of the condition of the sheet glass which can reuse glass, such as color filter base sheet glass and TFT base sheet glass, or a glass caret is demanded, it cannot be said that these matters are enough filled with the approach of the conventional liquid crystal panel which carries out the following.

[0007] It reclaimed land from the liquid crystal panel until now, or it has been processed by incineration. By the approach of processing a fiquid crystal panel by reclamation, in order to discard without collecting the useful component which exists in a liquid crystal panel, i.e., a rare metal, noble metals, and resinuous principles, it becomes a problem from a viewpoint of resource reuse and a deployment. The soil pollution by the liquid crystal and the heavy metal compound which flow out of the liquid crystal panel in my which it reclaimed land is also a big problem. A liquid crystal panel is not which it reclaimed land is also a big problem. A liquid crystal panel is not which it reclaimed land the heavy metal compound which flow out of the liquid crystal panel for my which it reclaimed land is also a big problem. A liquid crystal panel is not which it reclaimed the heavy metal compou

which flow out of the liquid crystal panel from which it reclaimed land is also a big problem. A liquid crystal panel is put into the container of corrosion resistance, and although the approach from which it reclaims land to the ebandoned mine of a mine is also taken, it cannot be said as fundamental processing of a liquid crystal panel. (1008) Since it burns without collecting enough the useful components which exist in a liquid crystal display by the approach of incinerating and processing a liquid crystal panel, it becomes a problem from a viewpoint of resource reuse and a deployment, and also it is a problem to generate the harmful matter which contains dioxin at the time of combustion. (1009) although the method of suppress generation of harmful matter, such as dioxin, and collect

Lower authorize the method or suppress generation or narminal matter, such as dioxin, and collect a zinc oxide, a metal mething lump, and slags by mix a fiquid crystal panel with stade manufacture dust, coal, etc. in the furnace of a high temperature service 1000 degrees C or more, and burn be also propose, in order to use that a processor become very large-scale and coal for a combustion fuel, the viewpoint of energy saving and the point of increase the carbon dioxide

combustion fuel, the viewpoint of energy saving and the point of increase the carbon dioxide levels in air pose a problem.

[0010] Although there is also a method of manufacturing a tile and the construction aggregate by grinding a liquid crystal panel, mixing with clay by special combination, and calcinating at the temperature of about 900 degrees C in the law, a fiquid crystal panel Before grinding, artifated and the color filter base sheet glass and TFT base sheet glass of a liquid crystal panel are made to separate beforehand, it is required to artifate the polarizing plate on each base sheet glass further, the special equipment for it is required, and a problem is as an approach of processing a liquid crystal panel in large quantities. Moreover, the point that processing of the exfoliative polarizing plate or liquid crystal is not taken into consideration is also a problem. polarizi (0011)

[0011] [Problem(s) to be Solved by the Invention] While the solution technical problem of this invention processes a liquid crystal panel where discharge of harmful matter is reduced, and collecting the useful metal in a liquid crystal panel, and glass, it is in offering the recycle art and recycle processing system of a liquid crystal panel, which decompose into a harmless low molecular weight compound, and enabled it to collect liquid crystal and resin.

[Means for Solving the Problem] According to this invention, the solubility to a metal metallurgy Internat for Solving the Problem) According to this invention, the solubility to a metal metallurg group roids is large, it is extremely rich in reactivity to the decomposition reaction of the organic substance is also large, and the approach and system which process a liquid crystal panel using the property of the supercritical fluid which can change the reactivity and solubility promotly continuously are offered by changing a pressure and temperature. That is, it sets to the supercritical reactor which can create a supercritical condition, and the useful metal components in a liquid crystal

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_eije

2005/12/13

JP,2001-235718,A [DETAILED DESCRIPTION]

TFT base sheet glass, and a color filter, and the dissolution will separate a difficult component with a metal component and a resinous principle, and it will remain into supercritical fluid as a solid-state. Or the low-molecular organic compound metallurgy group which dissolved in the supercritical fluid furthermore dissolved lowers temperature, it can be promptly dissociated or deposited from supercritical fluid by making a pressure small.

solid-state. Or the fow-molecular organic compound metallury group which dissolved in the superritical fluid by making a pressure small. ((i) (ii) [1] [Imbodiment of the hvention] Drawing 1 is the explanatory view showing one example of the recycle processing system of the liquid crystal panel of this invention. Processed material tank which contains the liquid crystal panel which should be processed in this drawing (1) Grinder which grinds a liquid crystal panel (2) it is connected. This grinder (2) Catalyst which is needed for the liquid crystal panel (2) it is connected. This grinder (2) Catalyst which is needed for the liquid crystal panel (2) it is connected. This grinder (2) the superior of the liquid crystal panel (2) it is connected. This grinder (2) the superior of the liquid crystal panel is beforehand cooled and frozer in liquid nitrogen etc., and the existing equipments, such as a coarse crusher equivalent to a fracture machine and a grinder which is efficient and performs grinding, can be used.

[0019] the above-mentioned starry tank (3) **** — supercritical solvent tank (5) which contains a supercritical solvent Catalyst which is connected through a bulb (v6) and is needed for processing. Tanks (6), such as a catalyst, drugs, etc., which contain drugs, such as an oxidizing agent, it is connected through the bulb (v7), moreover, this sharry tank (3) **** — sharry tank impeller (4) for mixing drugs, such as a figuid crystal panel which should be processed, a supercritical solvent and the catalyst which is needed for processing, and an oxidizer, distributing, and preparing to a shurry it is installed. The above-mentioned shury tank (3) Supercritical fluid (8) High-preasure shurry pump to connect (3) this connected. (0020) the above-mentioned supercritical reactor (8) **** — tanks (9), such as a solvent which contains drugs which are needed for a supercritical reactor (3). The solid-state uptake tub (19) is connected with the defivery through the connect of onnect is connected through the high-preasur

of a motor to an impeller with a permanent magnet, may be used.

[0023] Mo'roover, the above-mentioned solid-state uptake room (15) is the above-mentioned supercritical reactor (9). It has connected with the above-mentioned condensator (18) installed outside, and the elevated-temperature high-pressure bulb for solid-state recovery (v2) is installed in the exhaust port of this solid-state uptake room (15). In the example shown in drawing 1 as this solid-state uptake room (15), although the particle settling tank format is used, a centrifugal field can be used, and the thing of the cyclone format which carries out uptake only of the solid-state to the pars basilaris ossis occipitalis of the above-mentioned solid-state

a centrifugal field can be used, and the thing of the cyclone format which carries out uptake only of the solid-state to the pars basilaris ossis occipitalis of the above-mentioned solid-state uptake room (15) etc. can also be used.

[0024] <u>Drawing 2</u> (a) Shown supercritical reactor (8) Supercritical reactor shown in <u>drawing 1</u> (8) to constitutes in the gestate of a longwise to the type or a cohumn type, and installation area is made small, this supercritical reactor (8) ********** — preheaters (12), such as a sturry preheater (11), a solvent, a catalyst, and drugs,— supercritical reaction chamber (13). The heating heater (14), the solid-state uptake room (15), etc. possess, and the above-mentioned sturry is a supercritical reactor (8). It is this supercritical reactor (8) from the upper part. It enters, and it is constituted so that the figuid may be sent by the solid-state uptake room (15) connected to a condensator (18) from a lower part. In addition, the above-mentioned supercritical reactor (8) it does not necessarily need to be constituted and installed perpendicularly and you may install at an angle of arbitration.

[0025] Morover, drawing 2 (b) Shown supercritical reactor (8) A batch mesh (23) is prepared in the pars basilaris easis occipitalis of a supercritical reaction chamber (13), and inside, partition formation of the solid-state uptake room (15) is carried out, and it considers as the structure of one apparatus. this supercritical reaction (18) ****** perchetters (12), such as a sharry preheater (11), a solvent, a catalyst, and drugs, — supercritical reaction chamber (13) And a heating heater (14) atc, possesses, and the above-mentioned sharry goes into this supercritical reaction chamber (13) from the upper part of the above-mentioned supercritical reaction chamber (13). In addition, the above-mentioned supercritical reaction (8) it does not that the liquid may be sent by the condensator (18) from the upper part of a supercritical reaction chamber (13). In addition, the above-mentioned supercr

etc. can be used.

(0.028) The thermometer (T four) which observes the temperature in this separation tub (21), and the temperature control jacket (22) which carries out temperature control of the inside of this

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2005/12/13

JP.2001-235718.A [DETAILED DESCRIPTION]

7/14 ページ

and goes into a supercritical reaction chamber (13). Moreover, it is a supercritical reactor (8) by

and goes into a supercritical reaction chamber (13). Moreover, it is a supercritical reactor (8) by the high-pressure liquid pump (10). The sent fluid is heated to the predetermined temperature which forms a supercritical condition by preheaters (12). Such as a solvent, a catalyst, and drugs, and goes into a supercritical reaction chamber (13). [0037] Processing by supercritical fluid is performed in a supercritical reaction chamber (13). That is, in the temperature in a supercritical reaction chamber (13), and a flow and pressure requirement, the matter which can dissolve dissolves in supercritical fluid among the metal components contained in TFF and the transparent electrode in a liquid crystal penel. Moreover, the low molecular weight compound which resinous principles, such as the liquid crystal and the polarizing plate in a liquid crystal penel, seal resin, and a spacer, happened, and the decomposition to a low molecular weight compound generated is dissolved in supercritical fluid. Components, such as a glass metallurgy group which the decomposition to the dissolution by supercritical fluid do not take place, or cannot dissolve, maintain a solid condition, in addition, in decomposition by above-mentioned supercritical fluid, and the dissolution, since processing is performed in supercritical fluid, various kinds of harmful by-products containing dioxin are hardly generated.

[0038] The product processed in the above-mentioned supercritical reaction chamber (13) is sont to a solid-state uptake room (15). Supercritical reactor shown in <u>drawing 1</u> (8) it uses, and when the device which rakes out products, such as supercritical reaction chamber churning when the device winch rakes out products, such as supercritical reaction chamber channing exesses (17). To a solid-state uptake room (15) side is installed in this supercritical reaction chamber (13), a product can be raked out in the direction of an outlet of a supercritical reaction chamber (13) by driving this supercritical reaction chamber channing exesses (17). Moreover, supercritical reactor (8) it carries out and is drawing 2 (b). When what was shown is used, the component which only the above-mentioned solid-state sedimented in the solid-state uptake room (15), and dissolved in supercritical fluid and this supercritical fluid is sent by the room (13), and dissolved at supercritical halo and this supercritical halo is sent by the condensator (18), [0039] At a solid-state uptake room (15), separation of the supercritical fluid and the solid-state

[0039] At a solid-state uptake room (15), separation of the supercritical fluid and the solid-state containing the component which dissolves in a decomposition product and supercritical fluid is performed, the supercritical fluid sons in the supercritical fluid is performed, the supercritical fluid containing the above-mentioned decomposition product and a dissolution component is sent to a condensator (18), uptake of the solid-state is carried out and they are collected as a solid-state concent 1 through the clevated-temperature high-pressure bulb for solid-state recovery (v2).
[0040] Supercritical reactor (8) it is cooled by the condensator (18) and the product which came out is sent to a solid-state uptake tub (19). Although a solid-state uptake tub temperature control jacker (20) adjusts the inside of this solid-state uptake tub (19) to predetermined temperature, it is made for the temperature of a product to become below the critical temperature of supercritical fluid in this case. In this solid-state uptake tub (19), when the temperature of supercritical fluid falls, solubility becomes small, therefore uptake of the component which deposited as a solid-state is carried out as a solid-state component 2, and it is collected through the high-pressure bulb for solid-state recovery (v3). About the component which does not deposit within a solid-state uptake tub (19), it is conveyed from this solid-state uptake tub (19) with a supercritical solvent.
[0041] After the product which came out of the above-mentioned solid-state uptake tub (19) it is

(IOM1) After the product which came out of the above-menuoned solor-state uptake two (13) is decompressed to atmospheric pressure by the high-pressure pressure regulating valve (v1), it is sent to a separation tub (21). The inside of this separation tub (21) is adjusted to predetermined temperature by the temperature control last carried out into this separation tub (22). A temperature [by which temperature control vals carried out into this separation tub (21)], solid-state component (which deposited by becoming atmospheric pressure conditions] 3, solvent, and solvent metable liquid component, a solvent insoluble liquid component, and a gas component carry out phase separation and are collected representation.

component a solvent insoluble liquid component, and a gas component carry out phase separation, and are collected, respectively.

[0042] In addition, it sets to this invention and is this supercritical reactor (8) by request. It installs in two or more juxtaposition, increase of deed throughout may be aimed at for processing to coincidence. Moreover, supercritical reactor (8) It installs in two or more serials. This each supercritical reactor (8) You may process gradually by setting temperature as different

separation tub (21) are installed in the above-mentioned separation tub (21). More separation tub (21) are installed in the above-mentioned separation tub (21). Moreover, solid-state component recovery Phine for collecting respectively a solid-state component (which separated when a pressure declined with a high-pressure pressure regulating valve (v1) 3, solvent, and solvent meltable liquid component, a solvent insoluble fiquid component, and gas components (c1), Solvent and solvent meltable fiquid component recovery Rhine (L2), solvent insoluble fiquid component recovery Rhine (L3), and gas component recovery Rhine (L4) have

connected.

[0029] In order to ** and to process a liquid crystal panel using the above-mentioned system It is a processed material tank (1) about the liquid crystal panel which should be processed. It teaches and is a girnder (2). It ginds and is a surry tank (3). After setting and edjusting to a sturry Supercritical reactor (8) The 1st approach of supphying, It is a direct and supercritical reactor (8) about the liquid crystal panel which should be processed. The 2nd approach of teaching an inner supercritical reaction chamber (13) can be taken.

[0030] Separation from the liquid crystal panel (35) indicated to be the liquid crystal panel which should be processed here to drawing 4, or this liquid crystal panel may be a thing including a difficult circuit base (42), or the liquid crystal (48) separately separated from the liquid crystal panel (35) by technique.

difficult circuit base (42), or the bigued crystal (48) separately separated from the liquid crystal panel (35) by technique.

[0031] The 1st approach is shown below, the liquid crystal panel which should be processed processed material tank (1) from — grinder (2) It is sent. This grinder (2) It is ground to the

processed material tank (1) from — grinder (2) it is sent. This grinder (2) it is ground to the particle size of extent decomposed and dissolved easily, predetermined magnitude, i.e., supercritical fluid which carries out a postscript.

[0032] The ground fisual crystal panel is a stury tank (3). It is sent, this stury tank (3) — this stury tank (3) Installed stury tank impeller (4) Supercritical solvent tank (5) from — the supercritical solvent and liquid crystal panel which are supplied are mixed, and it distributes, on is prepared by the stury, in this case, catalyst which is needed for processing when wished especially. They are tanks (6), such as a catalyst and drugs, about drugs, such as an oxidizer. Rally tank (3) it may supply and a sturry may be prepared. Moreover, when processing the liquid crystal intel's separated from the liquid crystal panel, it is the direct and above—mentioned sturrt tank (3) about liquid crystal. It teaches, and it mixes to a supercritical solvent and it is distributed. en processing the liquid

distributed.
[0033] In addition, as a supercritical solvent used by this invention, it is desirable that critical toosal in addition, as a supercritical solvent used by this invention, it is desirable that critic temperature uses ordinary temperature, ic, the solvent which exists about more than 25-degreeC and exists with a liquid in ordinary temperature and the conditions of atmospheric pressure, it is specifically cheap and there is also no toxicity, and although especially the with which a hydrolysis reaction advances extremely at high speed is desirable, in addition although solvents, such as ester, such es ketones, such as aromatic compounds, such as aschooks, such as a mothanol and ethanol, benzene, and tobuene, and an acetone, and ethyl sectatus, are mentioned, it is not limited to this. Moreover, two or more supercritical solven be mixed and used.

atthough solvents, such as exter, such as nexum, such as nexum, such as a methanol and ethanol, benzene, and tokene, and an acetone, and ethyl scentate, are mentioned, it is not limited to this. Moreover, two or more supercritical solvents may be mixed and used.

[0034] The above-mentioned sturry, High-pressure sturry pump (7) It is pressurized to the pressure which forms a supercritical condition, and is a supercritical reactor (8). The figuid is sent. When required, they are tanks (9), such as a solvent, a catalyst, and drugs, to figuid sending and coincidence of the above-mentioned sturry. An inner fluid is pressurized with a high-pressure fluid pump (10) to the pressure which forms a supercritical condition, and it is a supercritical reactor (8). The flouid may be sent.

[0035] The above-mentioned supercritical reactor (8) It is made to be held to the temperature from which the inside of a supercritical reactor of (8) It is made to be held to the temperature control is carried out and will be in a supercritical condition at a heating heater (14) by inside at heating and the pressure which temperature control is carried out and will be in a supercritical condition with a high-pressure pressure regulating valve (v1). In addition, the output of a heating heater (14) is a supercritical reactor (8) by decomposition reaction heat, oxidation heat of reaction, etc. It is adjusted according to an inner temperature rise or the situation of a temperature lacetor (8) The sent sturry is heated to the predetermined temperature which forms a supercritical condition by the sturry preheater (11),

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2005/12/13

JP.2001-235718,A [DETAILED DESCRIPTION]

8/14 ページ

temperature.

[0043] The above-mentioned supercritical reactor for acquiring for an example the case where the liquid crystal panel ground below is processed using water as a supercritical solvent for various kinds of target recovery objects (8). The temperature and the flow and pressure requirement which can be set are explained. First, the metal components in a liquid crystal panel are collected by high yield, for example, and the conditions for the processing decomposed into the very low-molecular compound which can discard liquid crystal and a resinous principle easily are shown. In this case, supercritical reactor (8) Conditions are set as the condition of temperature 773K and pressure 35MPa extent which are an elevated temperature and high-pressure conditions enough from the conditions, for example, critical temperature, that temperature and a pressure are comparatively high, and the critical pressure. Within a supercritical reactor (9), most metal components, such as metals, such as an indium contained in a transparent electrode or TFT, and an oxide of those, are dissolved in supercritical fluid. Moreover, association of ~COO~ which connects the benzene ring of intramolecular and a cyclohexane ring. CHE-CH-, and ~CH2CH2-cleaves, and the decomposition reaction of the benzene ring and the cyclohexane ring itself occurs further, it is decomposed into a very low-molecular compounds, such as a carbon dioxide, methane, ethane, ethylene, a methanol, ethanol, and ethylene glycol, and figuid crystal dissolves into supercritical fluid. Moreover, it is decomposed into a very low-molecular compound like the case of the above-mentioned fouid crystal grant erasinous principles, such as resin in the polarizing plate in a liquid crystal panel seal resin, a spacer, and a transparent electrode, are also dissolved into supercritical fluid. Some metal components which were not able to dissolve more completely than glass or supercritical fluid maintain a solid condition.

(1044) in the above-mentioned conditions, some metal components which were not able to dissolve in glass or supercritical fluid in a liquid crystal panel completely are collected from a solid-state putake room (15) as a solid-state component. I this solid-state component I is processed according to the existing predetermined processes, such as a separation process of the glass by picking, and a metal component, and refuse, i.e., material recycle, is presented with it as a glass caret and each metal. In this case, all the metals considered that chromium, an arsenic, lead, etc. are harmful are also collected, and it processes according to the existing predetermined process. Moreover, the metal component separated from glass by the collected above-mentioned solid-state component I or the above-mentioned picking can be supplied to the slury tank (3) of this invention, and processing by supercritical fluid can also be further performed again on an elevated temperature and high-pressure conditions. The temperature of this solid-state uptake tub (19) and the solid-state of a metal component it became impossible to dissolve in a supercritical solvent by the flow and pressure requirement are collected by the solid-state uptake tub (19) and the solid-state or a set as component. The collected by the solid-state uptake tub (19) as a solid-state component ? all are processed according to the existing predetermined processes, such as a refinement process, also including the metal considered to be harmful, and material recycle is presented as each metal. Moreover, as for a low molecular weight compound respectively metable to the solvent as the solid-state of a low molecular weight compound reproducively metable to the solvent as the solid-state of a low molecular weight compound reproducively metable to dissolve in a supercritical solvent in the temperature of this separation tub (21) and the conditions of strongsheric pressure from a separation to (21) and the conditions of strongsheric pressure from a separation to 121),

liquid crystal, and a resinous principle with glass especially about the metal comp solid-state component 2. The point which does not need special waste gas down processing for processing harmful matter and a waste-water-treatment process I

effective.
[0046] Next, the conditions of the processing for collecting to high yield with a gestalt recyclable. For example] as a fuel by making resinous principles, such as resin in the Equid crystal and the polarizing plate in a fixed crystal panel, seal resin, a spacer, and a transparent electrode, into a coal chemical product raw material or are shown. In this case, supercritical reactor (8). Conditions are set as the subcritical state of the conditions, temperature 593K [for example,], that temperature and a pressure are comparatively low, and pressure 20MPs actent. Supercritical reactor (8) The weak coupling of intramolecular, for example, association of ~COO-cleaves inside, and figuid crystal serves as a decomposition product of the comparison-macromolecule which makes the benzere ring and a cyclohexane ring a frame, and dissolves in supercritical fluid. Moreover, the decomposition reaction of the resinous principle in a liquid crystal panel also occurs, and it is comparatively decomposed into the compound of a macromolecule like the case of the abover-mentioned fluid crystal. Moreover, about the metal component or glass in a Equid crystal panel, it does not dissolve in supercritical fluid, but a solid condition is maintained. ition is maintained

condition is maintained.

(0047) In the above-mentioned conditions, the glass metallurgy group components in a liquid crystal panel are collected from a solid-state uptake room (15) as a solid-state component. I. This solid-state component 1 is processed according to the existing predetermined processes, such as a separation process of the glass by pickling, and a metal component, and a refinement process of a metal component, and material recycle is presented with it as a glass caret and each metal. In this case, all the metals considered to be harmful are also collected and it processes according to the existing predetermined process. Moreover, the metal component separated from glass by the collected above-mentioned solid-state component 1 or the above-mentioned pickling can be supplied to the sharry tank (3) of this invention, and processing by supercritical fluid can also be further performed again on an elevated temperature and high-pressure conditions. In the temperature of this solid-state uptake tub (19), and a processure, the solid-states of the liquid crystal it became impossible to dissolve in a supercritical solvent, or the decomposition product to size-solven product presectively metable to the solvent as the solid-state, a solid-state, a liquid, and gases are collected for the decomposition product it became impossible to dissolven in a supercritical solvent or the decomposition product is accomponent. 2. Moreover, as for a decomposition product respectively metable to the solvent as the solid-state, a solid-state, a liquid, and gases are collected for the decomposition product it became impossible to dissolve in a supercritical solvent in the and a very little gas component, a solid-state, a figuid, and gases are collected for the decomposition product it became impossible to dissolve in a supercritical solvent in the temperature of this separation tub (21), and the conditions of atmospheric preasure from a separation tub (21) as a solvent and solvent metable liquid component, the above-mentioned solid-state component 2, at a solvent insoluble liquid component, and a solvent metable liquid component — ***** — being certain — it is and originates in resin — comparatively — the compound of the amount of macromolecules — it is — each — or the existing predetermined process dissociates and refines collectively, and material recycle is carried out as a raw material of a coal chemical product, it reuses as a fuel, namely, thermal recycling is presented. Moreover a size component is processed in the existing waste as done recycling is presented. Moreover a gas component is processed in the existing wasto gas down stream processing, it dissociates with a solvent meltable liquid component, and a supercritical solvent is processed by waste fulfid down stream processing, or is recycled as a supercritical of a system.

solvent of a system. (0048) When it processes on the above-mentioned conditions, in order to process on that all the components of a fauid crystal panel are recoverable as a matter of fact since generating of a gas component is small. It be point that the decomposition product of fliguid crystal for resin is recoverable with high yield with material recycle or the gestalt which can carry out thermal recycling , and the conditions that temperature and a pressure are comparatively small , the operation cost of a system becomes effective [a small point] .

[0049] in addition, it sets to this invention and is a supercritical reactor (8). The setups temperature and a pressure are not restricted to the above-mentioned conditions, and

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2005/12/13

JP,2001-235718,A [DETAILED DESCRIPTION]

liquid crystal panel on coincidence, and the dissolution take place, base sheet glass exfoliates.

liquid crystal panel on coincidence, and the dissolution take place, base sheet glass exfoliates, the liquid crystal enclosed inside and the transparent electrode which exists in the medial surface, TF1, a color filter, etc. will be exposed to supercritical fluid, and dissolution processing will be dissasembled and carried out. Moreover, glass is a supercritical reactor (8) as sheet glass in this case. It will remain inside and will be collected.

[0056] The fluid processed in the abover-mentioned supercritical reaction chamber (13) is sent to a solid-state uptake room (15), and receives the same processing as the case of the approach mentioned above below to teach the 1st, and ***ex**, Namely, as shown in drawing 1 F2 I, when supercritical reaction chamber churning ******** (17) etc. rakes out to a supercritical reaction chamber (13) and a device is installed in it, a product can also be raked out in the direction of an outlet of a supercritical reaction chamber (13) by driving this supercritical reaction chamber churning ******* (17). Moreover, supercritical reactor (8) It carries out and is drawing 2 (b). When what was shown is used, the component which only the above-mentioned solid-state estimated in the solid-state uptake room (15), and dissolved in supercritical fluid and this supercritical fluid is sent by the condensator (18).

supercritical fluid is sent by the condensator (18).

(0057) At a solid-state updake room (15), separation of the supercritical fluid and the solid-state containing the component which disables in a decomposition product and supercritical fluid is performed, the supercritical fluid containing the above-mentioned decomposition product and a dissolution component is sent to a condensator (18) updake of the solid-state is carried out and they are collected as a solid-state component I through the elevated-temperature high-pressure bulb for solid-state recovery (v2).

(0058) Supercritical reactor (3) it is cooled by the condensator (18) and the product which came out is sent to a solid-state updake tub (19). Although a solid-state updake tub temperature control land (20) distrate the incide of this solid-state texts to the 100 to conserve incident.)

out is sent to a solid-state uptake tub (19). Although a solid-state uptake tub temperature control jacket (20) adjusts the inside of this solid-state uptake tub (19) to predetermined temperature, it is made for the temperature of a product to become below the critical temperature of supercritical fluid in this case. When the temperature of supercritical fluid falls in this solid-state uptake tub (19), solubility becomes small, therefore uptake of the component which deposited as a solid-state is carried out as a solid-state component 2, and it is collected through the high-pressure bulb for solid-state recovery (v3). About the component which does not deposit within a solid-state uptake tub (19), it is conveyed from this solid-state uptake tub (19) with a supercritical solvent.

[DSS9] After the product which came out of the above-mentioned spid-state uptake tub (19) is

[0059] After the product which came out of the above-mentioned solid-state uptake tub (19) is [0059] After the product which came out of the above-mentioned solid-state uptake tub (19) is decompressed to atmospheric pressure by the high-pressure pressure regulating valve (v1), it is sent to a separation tub (21). The inside of this separation tub (21) is adjusted to predetermined temperature by the temperature control jacket (22). A temperature [by which temperature control was carried out into this separation tub (21)], solid-state component with thin deposited by becoming atmospheric pressure conditions [3], solvent, and solvent metable liquid component, as obvent insoluble liquid component, and are solvent more solvent in the separation, and are collected, respectively. [0050] After performing processing by predetermined time amount supercritical fluid, liquid sending of a solvent with a high-pressure liquid pump (10) etc. is stopped, and a pressure selection to (11) in selected and its assumption execution served. All the selection is similar to the selection of the

sending of a solvent with a high-pressure liquid pump (10) etc. is stopped, and a pressure regulating valve (v1) is released, and it is a supercritical reactor (8). After returning inside to atmospheric pressure conditions, a heating heater covering device (24) and a supercritical reactor covering device (25) are opened. The solid-state components in a reactor are collected. Under the present circumstances, the above-mentioned figuid crystal panel is a direct supercritical reactor (8). Since it is taught inside, sheet glass is recoverable as it is. Moreover, when the liquid crystal panel of two or more sheets is prepared using an electrode holder (26), this electrode holder (26) and liquid crystal panels (27) can be collected collectively. By the aristing predatermined approach, it dissociates, respectively and material recycle is presented with the driving sheet first. obtained sheet glass.

with the obtained sheet glass. (0061) in addition, it sets to this invention and is a supercritical reactor (8). It installs in two or more jurtaposition, increase of deed throughout may be aimed at for processing to coincidence moreover Supercritical reactor (8) More than one are prepared and processing by supercritical fluid is performed in a predetermined number of reactors. With the remaining reactors.

to obtain the recovery object made into the purpose, they may set up and operate a proper temperature flow and pressure requirement. Moreover, supercritical reactor (8) Temperature and a pressure may be changed gradually or continuously and may be operated. [0050] it is a direct supercritical reaction (3) about a liquid crystal panel below. The 2nd approach of teaching an inner supercritical reaction chamber (13) is shown, in this case, processed material tank shown in drawing 1 (1) Grinder (2) A skurry tank (3) and skurry tank impeller (4) Supercritical solvent tank (5) Tenks, such as a catalyst and drugs (6) And high-pressure sturry pump (7) it is not used but a high-pressure bulb (v4) is operated in the condition of having closed. Moreover, it is a supercritical reactor (8) of that it may be shown. What prepared the heating heater covering device (24) and supercritical reaction chamber covering device (25) which can be opened and closed to some heating heaters (14) and a part of supercritical reaction chamber (13) is used.

(13) is used.

[0051] The liquid crystal panel which should be processed opens the above-mentioned heating heater covering device (24) and a supercritical reaction chamber covering device (25). It is this supercritical reaction (8) directly, It is a supercritical reactor (8) by it being taught to an inner supercritical reaction chamber (13), and shutting this heating heater covering device (24) and a supercritical reaction chamber covering device (25). And a supercritical reaction chamber (13) is sealed, respectively, in addition, it is drewing.3 (a) in this case, (b) (c) An electrode holder (26) is loaded with the liquid crystal panel (27) of two or more sheets, it is held, and you may make it taach a supercritical reaction chamber so that it may be shown. Moreover, a liquid crystal panel (27) is good to arrange along the flow direction of a fluid, and you may make it teach it to a multilayer, as shown in drawing 3.

(27) is good to arrange along one now discount or a now, and you may make a subserving 3.

[0052] a supercritical solvent — tanks (9), such as a solvent, a catalyst, and drugs, from — is pressured to the pressure which forms a supercritical condition with a high-pressure liquid pump (10) — having — supercritical reactor (8) it is supplied, in this case, catalyst which is needed for processing with a request, drugs, such as an oxidizer, — a supercritical solvent—tanks (9), such as a solvent, a catalyst, and drugs, from — supercritical reactor (8) You may

supply.

[0053] Supercritical reactor (8) It is made to be held to the temperature from which the inside of a supercritical reaction chamber (13) will be in a supercritical condition at a heating heater (14) by inside at heating and the pressure which temperature control is carried out and will be in a supercritical condition with a high-pressure pressure regulating valve (v1). In addition, the output of a heating heater is a supercritical reactor (8) by decomposition reaction heat, oxidation heat of reaction, etc. It is adjusted according to an inner temperature rise or the situation of a

temperature fall.

[0054] A supercritical solvent is heated to the predetermined temperature which forms a supercritical condition by preheaters (12), such as a solvent, a catalyst, and drugs, and is becomes supercritical fluid, and goes into a supercritical reaction chamber (13), and prosection as supercritical fund, and goes into a supercritical reaction chamber (13), and processing is performed. That is, in the temperature in a supercritical reaction chamber (13), and a flow and pressure requirement, the matter which can dissolve dissolves in supercritical fluid among the pressure requirement, the matter which can dissolve dissolves in supercritical fluid among the metal components contained in TFT and the transparent electrode in a liquid crystal panel. Moreover, the low molecular weight compound which resinous principles, such as the liquid crystal and the potentiaring plate in a liquid crystal panel, seal resin, and a spacer, happened, and the decomposition to a low molecular weight compound generated is dissolved in supercritical fluid. Components, such as a glass metallurgy group which the decomposition or the dissolution by supercritical fluid do not take place, or cannot dissolve, maintain a solid condition. In addition, in decomposition by the above-mentioned supercritical fluid, and the dissolution, in order to process in supercritical fluid, various kinds of harmful by-products containing dioxin are hardly renerated.

generated.

[0055] If the processing phase of a liquid crystal panel is explained in full detail, in a supercritical reaction chamber (13), dissolution processing of the polarizing plate on the front face of a liquid crystal panel will be first disassembled and carried out by supercritical fluid, Disasembly of the seal resin which has pasted up the color filter base sheet glass and TFT base sheet glass of a

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2005/12/13

JP.2001-235718.A [DETAILED DESCRIPTION]

12/14 ページ

preparation is performed to the meantime. When the processing in the former reactor is completed, processing with the reactor which performed preparation is started, about the reactor which processing completed, actuation of performing ejection recovery of sheet glass and preparation may be repeated, and continuous processing may be performed. [0062] The case where used water below and a liquid crystal panel is processed as a direct preparation and supercritical solvent below in a supercritical reaction chamber (13) is explained about the temperature in the above-mentioned supercritical reaction (3) for obtaining various kinds of target recovery objects for an example, and a flow and pressure requirement. First, supercritical reactor (6) The case where conditions are enough set as an elevated temperature and high-pressure conditions from the conditions, for example, critical temperature, that temperature and an apressure are comparatively high, and the critical pressure is shown, in this case, most metal components, such as metals, such as an inflam contained in a transparent electrode or TFT, and an oxide of those, are dissolved in supercritical fluid. Moreover, resinous principles, such as reas in the polarizing plate in liquid crystal or as fauld crystal panel, seal rea electrode or TFT, and an oxide of those, are dissolved in supercritical fluid. Moreover, resinous principles, such as resin in the polarizing plate in liquid crystal or a fiquid crystal panel, seal resin, a spacer, and a transparent electrode, are also decomposed into very low-molecular compounds, such as a carbon dioxide, methane, ethane, ethylene, a methanol, ethanol, and ethylene glycol, and, for a "exex* ereason, color filter base sheet glass and TFT base sheet glass turn into transparent sheet glass into supercritical fluid. Some metal components which were not able to dissolve more completely than supercritical fluid maintain a solid condition. [0063] in the above-mentioned conditions, from a supercritical reaction chamber (13), transparent sheet glass is collected and material recycle is presented. From a solid-state uptake comp. [15] ones metal components which was each who is dissolved. [0063] In the above-mentioned conditions, from a supercritical reaction chamber (13), the transparent sheet glass is collected and naterial recycle is presented. From a solid-state uptake room (15), some metal components which were not able to dissolve in supercritical fluid completely are collected as a solid-state component. In and are processed according to the refinement process of the existing metal component. In and are processed according to the refinement process. All the metals considered that chromium, an arsenic, lead, etc. are harmful are also collected, and it processes according to the existing predetermined process. Moreover, the metal component separated from glass by the collected above-mentioned solid-state component 1 or the above-mentioned pickling can be supplied to the stury tank (3) of this invention, and processing by supercritical fluid can also be further performed again on an elevated temperature and high-pressure conditions. The temperature of this solid-state uptake tub (19) and the solid-states of a metal component it became impossible to dissolve in a supercritical solvent by the flow and pressure requirement are collected by the solid-state uptake tub (19) and the solid-state component? 2, all are processed according to the existing predatermined processes, such as a refinement process, also including the metal considered to be harmful, and material recycle is presented as each metal. Moreover, as for a low molecular weight compound is became impossible to dissolve in a supercritical solvent be temperature of this separation tub (21) and the conditions of atmospheric pressure from a separation tub (21), a liquid, and gases are collected as a solvent and solvent metable liquid component. These compounds are very low-molecular owner and a solvent metable liquid component. These compounds are very low-molecular weight compounds to the conditions of atmospheric pressure from a separation tub (21), a liquid, and gases are collected as a solvent and solvent metable liquid component. Th predetermined processes, such as waste gas down stream processing and waste fluid down stream processing. Moreover, it dissociates with a solvent metable liquid component, and a supercritical solvent is processed by waste fluid down stream processing. Moreover, the abover-mentioned supercritical solvent of the processed by waste fluid down stream processing. Moreover, the abover-mentioned supercritical solvent of a system. [0064] When it processes on the abover-mentioned conditions, in order to decompose that glass, the metal component which does not dissolve in supercritical fluid, the metal component which the metal component which does not dissolve in supercritical fluid, the metal component which dissolves in supercritical fluid, a low molecular weight compound, etc. are separated, and it can collect, liquid crystal, and a resinous principle into the very low-molecular compound which does not contain harmful matter, such as dioxin, the point which does not need special waste gas down stream processing for processing harmful matter and a waste-water-treatment proceas becomes effective.

becomes enecuve. (0085) Nort, supercritical reactor (8) The case where conditions are set to the conditions, for example, a subcritical state, that temperature and a pressure are comparatively low is shown. In

13/14 ページ

this case the resinous principle in liquid crystal or a liquid crystal panel serves as a decomposition product of a macromolecule comparatively, and is dissolved in supercritical fluid. Vorcover, since the resinous principle in a transparent electrode decomposed and dissolved, the metal component in a liquid crystal panel maintains a solid condition in the condition of having

metal component in a liquid crystal panel maintains a solid condition in the condition of having arfoliated from TFT base sheet glass. Moreover, as sheet glass with bransparent TFT base sheet glass, color filter base sheet glass. Color filter base sheet glass turns into sheet glass with which the color filter was saved on the front face. [0066] in the above-mentioned conditions, from a supercritical reaction chamber (13), the transparent sheet glass in a liquid crystal panel and sheet glass with a color filter are collected, and material recycle is presented, respectively. From a solid-state uptake room (15), only metal components are collected as a solid-state component 1, and are processed according to the existing predetermined processes, such as a refinement process of a metal component, and material recycle is presented with them. In this case, all the metals compidered to be harmful are also collected and it processes according to the existing predetermined process. Moreover, the metal component separated from glass by the collected above-mentioned solid-state component 1 or the above-mentioned pickling can be supplied to the sarry tank (3) of this invention, and processing by supercritical fluid can also be further performed again on an elevated temperature and high-pressure conditions. In the temperature of this solid-state uptake tub (19), and a pressure, the solid-states of the decomposition product it became impossible to dissolve in a supercritical solvent are collected by the solid-state uptake tub (19) as a solid-state component 2. Moreover, as for a decomposition product respectively metable to the solvent as the solidsupercritical solvent are collected by the solid-state uptake tub (19) as a solid-state component. 2. Moreover, as for a decomposition product respectively metable to the solvent as the solid-state component 3, a solvent insoluble liquid component, and a very little gas component, a solid-state, a liquid, and gases are collected for the decomposition product it became impossible to dissolve in a supercritical solvent in the temperature of this separation tub (21), and the conditions of atmospheric pressure from a separation tub (21) as a solvent and solvent metable conditions of atmospheric pressure from a separation tub (21) as a solvent and solvent methable fiquid component. the above-mentioned solid-state component 3, a solvent is solid-state component 4. The solid-state component 4 is a solvent methable fiquid component — **** — being certain — it is and originates in resin — comparatively — the compound of the amount of macromolecules — it is — each — or the existing predetermined process dissociates and refines collectively, and material recycle is carried out as a raw material of a coal chemical product, or thermal recycling is presented as a fuel. Moreover a gas component is processed in the existing waste gas down stream processing, it dissociates with a solvent meltable figuid component, and a supercritical solvent is processed by waste fluid down stream processing. Moreover, the above-mentioned supercritical solvent is recycled as a supercritical solvent of a certain.

system.

[0087] When it processes on the above-mentioned conditions, in order to process on that all the components of a liquid crystal panel are recoverable as a matter of fact since generating of a gas component is small, the point that the decomposition product of liquid crystal or resin is recoverable with high yield with material recycle or the gestalt which can carry out thermal recycling, and the conditions that temperature and a pressure are comparatively small, the operation cost of a system becomes effective [a small point].

[0088] In addition, it sats to this invention and is a super-ritical reactor (8). The setups of temperature and a pressure are not restricted to the above-mentioned conditions, and in order to obtain the recovery chiefer made into the purpose they may sat to and operate a proper

to obtain the recovery object made into the purpose, they may set up and operate a proper temperature flow and pressure requirement. Moreover, supercritical reactor (8) Temperature and a pressure may be changed gradually or continuously and may be operated. [0069]

[0089] [Example] The liquid crystal panel was processed by the 2nd approach mentioned above, i.e., the approach of teaching a liquid crystal panel to a direct supercritical reactor, using the supercritical reactor of drawing 3 (a) as an example of this invention. In the above-mentioned processing, using water as supercritical fluid, drugs, such as a catalyst and an oxidizer, were not added but processed by temperature 593X in a supercritical reactor, pressure 25MPa and temperature 993X, and pressure 35MPa. In addition, the TFT electrochromatic display panel for notebook computers was used for the liquid crystal panel to process.

[0070] In the processing performed by temperature 593K and pressure 25M Pa, sheet glass more transparent than after processing and the inside of a supercritical reaction chamber and the sheet glass with which the color filter remained were collected, respectively. Liquid crystal, the polarizing plate, the resin seal, the transparent electrode, etc. were not observed at all by the collected sheet glass front face. All over the solid-state uptake room, metal components which exhibited or dissolved from the liquid crystal panel, such as an indiam and titanium oxide, were observed, and, as for small quantity, the crystal of aromatic compounds, such as a biphenyl and methylphenyl benzere, was comparatively observed by the solid-state uptake tub. Moreover, when the fluid in a separation tub was analyzed, fluid crystal and resin, such as a methanol, ethanol henryl decoded an existed and a cyclohysnol decommend the oversite compound.

when the fluid in a separation tub was analyzed, liquid crystal and resin, such as a methanol, ethanol, benzyl alcohol, an anisole, and a cyclohexanol, decomposed, the organic compound considered to have generated was observed and it was checked that it can process good. In addition, in this case, although there was very little generating of a gas component, little observation of a carbon dioxide and the methane was carried out.

[0071] In the processing performed by temperature 693K and pressure 35MPa, two transparent sheet glass was collected after processing and from the inside of a supercritical reaction chamber. Liquid crystal, the polarizing plate, the resin seal, the color filter, the transparent electrode, etc. were not observed at all by the collected sheet glass front face. Little observation of the titanium oxide was carried out at the polification untake prom. and metal electrode, etc. were not observed at all by the collected sheet glass front face. Little observation of the titanium oxide was carried out at the solid-state uptake room, and metal components, such as an indium which dissolved from TFT etc. were observed from the solid-state uptake tub. Moreover, when the fluid in a separation tub was analyzed, the organic compound of the super-low molecule considered that fluid crystal and resin decomposed and generated wood other, a methanol, ethanol, ethylene glycol, an acetaldehyde, etc. was observed, and it was checked that it can process good in this case, a carbon dioxide, methane, ethanol, hydrogen, etc. were obtained as a gas component.

[[0072]

[Effect of the invention] It is constituted as mentioned above, and a liquid crystal panel can be set in a supercritical reactor, it can decompose and dissolve by supercritical fluid, and this invention can collect them products completely, and can collect them as the metal component with which recycle can be presented, glass, a solvent meltable fluid component, a solvent insoluble fluid component, and a gas component. As compared with the case where the conventional art is used, this invention can perform efficient recycle processing, supercritical fluid is used for it, and since it decomposes and dissolves and processes a fluid drystal panel, it can collect useful components by high yield extremely, and can collect especially indiums. Moreover, in order to decompose in supercritical fluid and to reduce generating of harmful matter Do not need the special process for processing deleterious material, and processing is faced. Since neither the process of artificiating a polarizing plate from color filter base sheat glass and TFT base sheat glass in two sheets is needed, processing can be easy and it can carry out economically. [Effect of the invention] It is constituted as mentioned above, and a liquid crystal panel can be can carry out economically.

[Translation done.]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_eije

2005/12/13

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2005/12/13

2005/12/13

* NOTICES *

JPO and MCIPI are not responsible for any desizes caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]
[Drawing 1] The explanatory view showing one example of the recycle processing system of this

invention.

[Drawing 2] The explanatory view showing other one example of the configuration of this invention.

[Drawing 3] The explanatory view showing other one example of the configuration of this

invention.

[Drawing 4] The explanatory view of the structure of a liquid crystal display.

[Drawing 5] The explanatory view of the structure of a liquid crystal panel.

[Drawing 6] The explanatory view in the supercritical condition of explaining the supercritical fluid used by this invention.

[Drawing 7] The explanatory view of the dielectric constant of the supercritical fluid of water.

[Drawing 8] The explanatory view of the ionic product of the supercritical fluid of water.

[Description of Notations]

1 Processed Material Tank

2 Grinder

3 Shore: Total

- 11. 12. 13. 1 four inernalisation valve
 v2 The elevated-temperature high-pressure bulb for solid-state recovery
 v3 The high-pressure bulb for solid-state recovery

- v4, v5 High-pressure bulb
 v6, v7 Bulb
 L1 Solid-state component recovery Rhine
 L2 Solvent and solvent mettable liquid component recovery Rhine
 L3 Solvent insoluble liquid component recovery Rhine
 L4 Gas component recovery Rhine
 L4 Gas component recovery Rhine
 L4 Heating Heater Covering Device
 L5 Supercritical Reaction Chamber Covering Device
 L6 Panel Electrode Holder
 L1 Liquid Crystal Panel